

Dialog[®]

特許検索コンパクトマニュアル

2012年4月版

Dialog 主な特許データベース.....	2
INPADOC・DWPI の収録タイムラグ	4
Dialog 主要コマンド	6
トランケーション.....	6
演算子.....	7
特許番号・出願番号の入力形式	8
日付の入力形式	9
国際特許分類(IPC)の入力形式	10
米国特許分類の入力形式.....	11
欧州特許分類の入力形式.....	11
DWPI(ファイル 352)・DWPIX(ファイル 350)	12
INPADOC(ファイル 345)	30
Dialog 特許全文データベース	44
Patents Citation Index(PCI;ファイル 342)	49
CLAIMS / US Patents(ファイル 340)	52
CLAIMS / Current Legal Status(ファイル 123)	54
LitAlert(ファイル 670).....	55
特許明細書デリバリーサービス -Thomson Patent Store-	56
Dialog 商標データベース -TRADEMARKSCAN シリーズ-.....	57
商標名からの検索	57
TRADEMARKSCAN サンプルレコード.....	58

株式会社 ジー・サーチ

<http://database.g-search.or.jp>

Dialog 主な特許データベース

種類	データベースと ファイル番号	収録国	収録技術分野	収録 開始	内容・主な特徴
パテントファミリー型	DWPI (352) DWPIX (350)	47 特許 発行機関 +2 発明 技術誌	医薬 ¹⁾ 農薬 ¹⁾ ポリマー・プラスチック ¹⁾ 全化学分野 ¹⁾ 全技術分野 ¹⁾	1963～ ¹⁾ 1965～ ¹⁾ 1966～ ¹⁾ 1970～ ¹⁾ 1974～ ¹⁾	・発明の概要を説明する DWPI タイトル (英語) ・独自の第三者抄録(DWPI 抄録) ・選択された図面、従属クレームを要約 したテクノロジーフォーカス抄録 ・豊富な特許分類コード
	INPADOC (345)	92 特許 発行機関	全技術分野	1836～ ¹⁾	・書誌情報 ・法的状況 ・発明者抄録 ・引用情報
	PCI (342)	11 の国・ 特許発行 機関	全技術分野	1973～ ¹⁾	・引用特許および被引用特許情報 ・DWPI タイトル ・抄録は未収録
単一国型	CLAIMS/US Patents (340)	米国	化学 全技術分野 意匠 植物	1950～ 1963～ 1976～ 1976～	・タイトル、全クレーム、抄録、分類など、 フロントページの全情報(図面は除く) ・ただし 1970 年以前は書誌情報、分類、 主要クレームを収録
	US Patents Fulltext (654・652)	米国	全技術分野 意匠 植物	1971～ 1976.12～ 1976.12～	・特許明細書の全文 ・代表図面(1976 年以降) ・1971～1974 年の収録は不完全
	EP Patents Fulltext (348)	欧州特許	全技術分野	1978.12～	・英独仏語の 3ヶ国語のタイトル ・出願言語(英独仏)による明細書全文 (図面は除く)と全クレーム ・独仏語は英訳抄録を付与(2000 年迄) ・登録時のクレームは英独仏語の 3つの 言語全て収録
	PCT Patents Fulltext (349)	PCT 国際 公開特許	全技術分野	1978～	・英仏語によるタイトルと抄録 ・英独仏スペイン語のいずれかの場合に 全文を収録 ・代表図面
	Chinese Patents Fulltext (325)	中国特許 ・実案	全技術分野	1985～	・機械英訳による全文(タイトル・抄録・ク レーム・詳細な説明) ・書誌、代表図面、法的状況
	German Patents Fulltext(324)	ドイツ特 許・実案	全技術分野	1967～書誌 1980～全文	・独語の全文に加えて、機械英訳した全 文(1980-2007 年)を収録
特化型	CLAIMS/Current Legal Status(123)	米国	全技術分野	1980～	・米国特許の法的状況を収録
	IMS Patent Focus (447)	98 の国・ 特許発行 機関	医薬分野	1950～	・上市またはフェーズⅢ以上の医薬品情 報と特許情報を収録
	LitAlert (670)	米国	全技術分野	1970～	・米国特許/商標訴訟の提起情報を収録

1) 国により収録開始年は異なります。

対応特許	索引およびコード	その他	利用目的
<ul style="list-style-type: none"> 優先権に基づく、対応特許 優先権に基づかない対応特許(non-convention)もパテントファミリーに追加収録 	<ul style="list-style-type: none"> IPC US Class ECLA FI/F ターム DWPI 分類 マニュアルコード 	<ul style="list-style-type: none"> 代表図面を収録 第1クレーム(EP・US・DE・GB) 全クレーム(CN・KR) 発明者抄録(WO・EP・US・DE・CN・KR) ☞ 収録範囲の詳細は DWPI のパートを参照 	対応特許調査 技術内容調査
<ul style="list-style-type: none"> 優先権に基づく対応特許 	<ul style="list-style-type: none"> IPC 自国の特許分類(US Class など) ECLA 	<ul style="list-style-type: none"> 47ヶ国の法的状況 引用情報 	対応特許調査 法的状況調査 引用(Cited)特許、文献 (技術内容調査)
<ul style="list-style-type: none"> DWPI と同じ 	なし	<ul style="list-style-type: none"> WPI レコード番号 引用および被引用特許 	パテントファミリー単位の網羅的な被引用特許調査
<ul style="list-style-type: none"> 1979年までの5カ国(BE、DE、FR、GB、NL)の化学特許のみ 	<ul style="list-style-type: none"> US Class IPC ファイル 341 は化学索引(ユニターム) 	<ul style="list-style-type: none"> 米国特許分類(年1回更新) 法的状況(年1回更新) 継続・一部継続・分割などの関連出願情報 	技術内容調査 1976年以前の化学特許の対応特許調査 (法的状況調査)
なし	<ul style="list-style-type: none"> US Class IPC 	<ul style="list-style-type: none"> 米国特許分類(年1回更新) 米国内関連出願情報 代表図面(1976年～) 法的状況(月1回更新) 	技術内容調査 (法的状況調査)
なし	<ul style="list-style-type: none"> IPC 	<ul style="list-style-type: none"> 法的状況を収録 EPOへ移管されたPCT出願の書誌情報 	技術内容調査 法的状況調査
なし	<ul style="list-style-type: none"> IPC 	<ul style="list-style-type: none"> 代表図面、法的状況 	技術内容調査 法的状況調査
なし	<ul style="list-style-type: none"> IPC 	<ul style="list-style-type: none"> 代表図面、法的状況 公報 PDF リンク 実用新案も収録 	技術内容調査 法的状況調査
なし	<ul style="list-style-type: none"> IPC 	<ul style="list-style-type: none"> 実用新案も収録 ドイツを指定した欧州特許(公開・登録)は未収録 	技術内容調査
なし	なし	<ul style="list-style-type: none"> 権利移転、年金不納による失効などの法的状況 	米国の法的状況調査
なし(ファミリー単位ではなく、発行国ごとにレコードを作成)	<ul style="list-style-type: none"> 薬効分類コード 使用適応症 CAS 登録番号 	<ul style="list-style-type: none"> 特許権の延長情報 化学構造図 商品名 	特定医薬品の特許情報および延長情報の調査
なし	<ul style="list-style-type: none"> 米国特許分類 米国商標分類 	<ul style="list-style-type: none"> 関連する特許番号・商標登録番号 	米国特許・商標訴訟調査

INPADOC(ファイル 345)および DWPI(ファイル 352) の収録タイムラグ

- ・収録タイムラグは、2012年3月に実行した検索結果より算出(一つの目安としてください)。
- ・最新の収録状況は、データベース作成機関の各ホームページで確認可能(☞ 巻末(奥付)を参照)。
- ・*印はINPADOCの法的状況収録国(2012年3月現在 47ヶ国)。
- ・更新が不定期な国、もしくは中止・休止されている国は、収録されている最終の公報発行日を記載。

国コード	国名	INPADOC(92ヶ国)		DWPI(47ヶ国+2雑誌)	
		収録開始年	タイムラグ	収録開始日	タイムラグ
AP	アフリカ地域工業所有権機構(ARIPO)	1984	5ヶ月	—	—
AR *	アルゼンチン	1973	5ヶ月	1975.2.6	1975.10.31
AT *	オーストリア	1899	2ヶ月	1975.3.15	2週間
AU *	オーストラリア	1965	3ヶ月	1982.12.21	4ヶ月
BA	ボスニア	1998	2001.9.14	—	—
BE *	ベルギー	1926	2ヶ月	1963.2.1	3ヶ月
BG	ブルガリア	1973	2011.3.31	—	—
BR *	ブラジル	1973	2ヶ月	1975.12.16	9ヶ月
CA *	カナダ	1920	2ヶ月	1963.1.29	1ヶ月
CH *	スイス	1888	1ヶ月	1963.2.15	2週間
CL	チリ	2005	2008.10.24	—	—
CN *	中国	1985	2ヶ月	1985.9.10	1ヶ月
CO *	コロンビア	1995	3ヶ月	—	—
CR	コスタリカ	2007	5ヶ月	—	—
CS *	旧チェコスロバキア(1993年からチェコとスロバキア)	1973	1993.12.15	1975.3.28	1994.2.16
CU *	キューバ	1974	4ヶ月	—	—
CY	キプロス	1921	3ヶ月	—	—
CZ *	チェコ(1992年迄はチェコスロバキア)	1993	2ヶ月	1993.1.1	2週間
DD *	旧東ドイツ	1951	1999.7.15	1963.1.1	2003.10.30
DE *	ドイツ(旧西ドイツ含む)	1879	1.5ヶ月	1963.1.31	1週間
DK *	デンマーク	1895	2ヶ月	1974.10.14	8ヶ月
DO	ドミニカ	2002	6ヶ月	—	—
DZ	アルジェリア	2002	2005.5.29	—	—
EA *	ユーラシア特許	1996	3ヶ月	—	—
EC	エクアドル	1992	10ヶ月	—	—
EE *	エストニア	1994	2ヶ月	—	—
EG	エジプト	1976	10ヶ月	—	—
EP *	欧州特許	1978	1ヶ月	1978.12.20	1週間
ES *	スペイン	1950	1ヶ月	1983.7.1	3ヶ月
FI *	フィンランド	1842	3ヶ月	1974.9.30	3ヶ月
FR *	フランス	1900	1ヶ月	1963.2.1	2週間
GB *	イギリス	1893	1ヶ月	1963.2.6	1週間
GC	湾岸協力会議	2002	2007.3.31	2002.1.1 (遡及収録中)	2011.3.31
GE	グルジア	2000	3ヶ月	—	—
GR *	ギリシャ	1977	3ヶ月	—	—
GT	グアテマラ	1966	2007.8.20	—	—
HK *	香港	1976	7ヶ月	2011.1.7	5ヶ月
HN	ホンジュラス	2005	2010.12.27	—	—
HR	クロアチア	1994	2ヶ月	—	—
HU *	ハンガリー	1973	2ヶ月	1975.5.28	2ヶ月
ID	インドネシア	1996	2002.1.3	—	—
IE *	アイルランド	1930	5ヶ月	1995.1.25	2ヶ月
IL *	イスラエル	1968	8ヶ月	1975.3.13	3ヶ月
IN	インド	1975	2004.6.19	2000.1.1	2週間
IS	アイスランド	1926	6ヶ月	—	—
IT *	イタリア	1973	1ヶ月	1977.9.30	2ヶ月

国 コード	国名	INPADOC(90ヶ国)		DWPI(47ヶ国+2雑誌)	
		収録開始年	タイムラグ	収録開始日	タイムラグ
JP *	日本	1964	3ヶ月	1963.1.9	1週間
KE	ケニア	1975	1989.9.1	—	—
KR	韓国	公告:1984 公開:2000	3ヶ月	公告:1986.1.30 公開:1997.1.8	1ヶ月
LT *	リトアニア	1993	1ヶ月	—	—
LU *	ルクセンブルク	1960	3ヶ月	1984.9.11	3ヶ月
LV	ラトビア	1993	2011.3.20	—	—
MA	モロッコ	1979	4ヶ月	—	—
MC *	モナコ	1957	2011.3.30	—	—
MD *	モルドバ	1994	2010.12.31	—	—
MN	モンゴリア	1972	1989.6.15	—	—
MT	マルタ	1968	1992.5.8	—	—
MW	マラウイ	1973	1994.10.12	—	—
MX	メキシコ	1980	10ヶ月	1997.1.1	5ヶ月
MY	マレーシア	1953~1988 2010~	3ヶ月	2010.1.15	12ヶ月
NI	ニカラグア	2003	2008.3.24	—	—
NL *	オランダ	1914	2ヶ月	1963.2.15	1ヶ月
NO *	ノルウェー	1968	3ヶ月	1974.11.4	1ヶ月
NZ *	ニュージーランド	1978	4ヶ月	1992.10.28	1ヶ月
OA	アフリカ知的所有権機構(OAPI)	1966	2007.4.13	—	—
PA	パナマ	1996	2010.7.27	—	—
PE	ペルー	1992	4ヶ月	—	—
PH *	フィリピン	1975	1999.3.2	1992.1.13	6ヶ月
PL *	ポーランド	1973	2ヶ月	2011.1.3	9ヶ月
PT *	ポルトガル	1976	3ヶ月	1974.10.4	1ヶ月
RO *	ルーマニア	1973	2ヶ月	1975.6.1	4ヶ月
RS	セルビア	2006	6ヶ月	—	—
RU *	ロシア	1993	4ヶ月	1993.2.15	2週間
SE *	スウェーデン	1968	2ヶ月	1974.9.23	1ヶ月
SG	シンガポール	1983	4ヶ月	1995.1.13	1ヶ月
SI *	スロベニア	1992	3ヶ月	—	—
SK *	スロバキア(1992年迄はチェコスロバキア)	1993	2ヶ月	1993.7.7	2ヶ月
SM	サンマリノ	1993	3ヶ月	—	—
SU	旧ソビエト連邦	1972	2011.1.10	1963.5.19	2010.6.10
SV	エルサルバドル	2000	3ヶ月	—	—
TH	タイ	—	—	2010.1.5	4ヶ月
TJ	タジキスタン	1998	2007.7.16	—	—
TR	トルコ	1973	6ヶ月	—	—
TW *	台湾	登録:1973 公開:2009	8ヶ月	1993.1.1	12ヶ月
UA	ウクライナ	1999	2008.5.26	—	—
US *	アメリカ	1836	2ヶ月	1963.1.29	2週間
UY	ウルグアイ	2007	2ヶ月	—	—
VN	ベトナム	1984	1997.4.25	2010.1.25	5ヶ月
WO *	PCT国際出願	1978	1.5ヶ月	1978.10.19	2週間
YU	旧ユーゴスラビア(旧セルビア・モンテネグロ)	1973	2006.12.15	—	—
ZA	南アフリカ	1971	2010.10.27	1963.1.23	3ヶ月
ZM	ザンビア	1968	1994.5.25	—	—
ZW	ジンバブエ	1980	1995.1.25	—	—
RD	リサーチディスクロージャー (技術公開雑誌)	—	—	1978.1.10	5ヶ月
TP	インターナショナル テクノロジー ディスクロージャー (技術公開雑誌。1993年12月廃刊)	—	—	1984.1.25	1993.11.25

Dialog 主要コマンド

	コマンド	内容	入力例
接続系	BEGIN	データベースに接続する。《入力形式》 B ファイル番号	B 352 B 352,345
	LOGOFF	Dialog との接続を切断する。	LOGOFF
	COST	ログインしてから現在までに課金された金額を確認する。	COST
	PAUSE	検索を一時中断する(10 分間まで)。PAUSE 中は ConnectTime 料は課金されない。コマンドまたは Enter キーの入力で解除される。	PAUSE
検索系	SELECT	検索を実行し、集合を作成する。《入力形式》 S 検索語	S FUEL(W)CELL S E3:E10 OR S5
	EXPAND	検索語の表記と該当件数を参照する。《入力形式》 E 検索語	E PA=GENERAL MOTOR E PURIF
	DS	作成した集合の一覧を表示する。	DS
	LIMITALL	以降に実行する検索対象を任意集合のみに限定する。 《入力形式》 LALL 集合番号。 “LALL-”で限定の解除。	LALL S3
出力系	TYPE	検索結果を画面に出力する。 《入力形式》 T 集合番号/出力形式/アイテム範囲	T S5/5/ALL T S5/2/1-46
	XML	検索結果を XML ファイル形式で出力する。 《入力形式》 XML 集合番号/出力形式/アイテム範囲	XML S11/15/1-55
	TEXT	検索結果をテキストファイル形式で出力する。 《入力形式》 TEXT 集合番号/出力形式/アイテム範囲	TEXT S3/3/1-25
	SET HI ON	ボールド(太字)によるハイライト表示の設定。 “SET HI 任意記号(5 文字まで)”で指定記号で挟んで表示。 “SET HI OFF”でハイライト表示を解除する。	SET HI ON SET HI ***

■ 全コマンドの詳細はこちら ⇨ <http://support.dialog.com/searchaids/success/searching.shtml>

■ 練習用データベースで無料で練習できます ⇨ <http://database.g-search.or.jp/support/practice.html>

トランケーション

	入力例	説明	検索対象となる語	検索対象外の語
前方一致型	S DEVELOP?	語幹に続く文字数の制限がない前方一致検索。	DEVELOP DEVELOPER DEVELOPMENTS 等	
	S CAT?□?	語幹に続く文字数が最大 1 文字までの前方一致検索。	CAT CATS 等	CATCH CATALOG 等
	S BACTERI??	語幹に続く文字数が最大?符号の数の文字までの前方一致検索。?は複数付与可。	BACTERIA BACTERIUM 等	BACTERIOPHAGE BACTERIOPHAGES 等
中間任意型	S COL??R	全体の文字数が同じ検索語を検索。?が1文字に対応。	COLOUR 等	COLOR 等
混合型	S DR?NK?	前方一致と中間任意の組み合わせ。	DRINK DRUNK DRINKING 等	

演算子

論理演算子

入力形式	機能
S 検索語 A OR 検索語 B (OR は + に省略可能)	検索語 A または検索語 B の少なくとも 1 つを含むレコードを検索。
S 検索語 A AND 検索語 B (AND は * に省略可能)	検索語 A および検索語 B の両方を含むレコードを検索。
S 検索語 A NOT 検索語 B	検索語 A は含むが、検索語 B は含まないレコードを検索。

近接演算子

入力形式	機能
S 検索語 A(W)検索語 B	検索語 A と検索語 B が、入力した語順で隣接しているレコードを検索。
S 検索語 A(nW)検索語 B	検索語 A と検索語 B が、入力した語順で、n 語以内で近接しているレコードを検索。(n は 1 から 127 まで指定可能)
S 検索語 A(N)検索語 B	検索語 A と検索語 B が、入力した語順を問わず、隣接しているレコードを検索。
S 検索語 A(nN)検索語 B	検索語 A と検索語 B が、入力した語順を問わず、n 語以内で近接しているレコードを検索。(n は 1 から 127 まで指定可能)
S 検索語 A(F)検索語 B	検索語 A と検索語 B が、同一フィールド内にあるレコードを検索。
S 検索語 A(S)検索語 B	検索語 A と検索語 B が、同一サブフィールド内にあるレコードを検索。

※演算子の優先順位: ()記号の内 > 近接演算子[(W)>(N)>(S)>(F)] > NOT > AND > OR

【参考: 主な特許データベースの(S)近接演算子(サブフィールド)の検索範囲】

フィールド名 (検索 SUFFIX)	EP FULL (348) US FULL (654)	PCT FULL (349) Chinese FULL (325)	DWPI, DWPIX (352, 350)	CLAIMS (340)
抄録 (/AB)	1 段落	抄録全体	1 段落※ ¹	1 抄録(公開・登録)
クレーム (/CM)	1 クレーム	1 クレーム	1 クレーム	1 クレーム
明細書 (/SP)	1 段落	1 段落	—	—
タイトル (/TI)	タイトル全体	タイトル全体	タイトル全体	タイトル全体
全文 (/TX)	1 段落・1 クレーム	1 段落・1 クレーム	—	—

※: **イタリック** は(F)と同じ検索範囲になることを示す。

※1: アラート抄録以外では、1 段落が 1 サブフィールド。ただし、アラート抄録中は、NOVELTY で 1 サブフィールド、それ以外の項目全体で 1 サブフィールド。

特許番号・出願番号の入力形式(Dialog形式)

出願番号の入力形式

番号の付与形態	入力形式	入力例	内容
連続した出願番号を付与する国	AN=cc n	AN=BG 101384	国コード、スペース、桁揃えしない番号
年ごとに付与する国	AN=cc yyyyn	AN=JP 19951234 AN=EP 2000100038	国コード、スペース、出願年西暦 4 桁、桁揃えしない番号

特許番号の入力形式

番号の付与形態	入力形式	入力例	内容
連続した特許番号を付与する国	PN=cc n	PN=US 6780932 PN=EP 456794	国コード、スペース、桁揃えしない番号
年ごとに付与する国	PN=cc yyyyn	PN=WO 1992009133 PN=TW 200300001	国コード、スペース、西暦 4 桁、5~7 桁揃えした番号※1

※1: 番号 5 桁揃え ⇒ オーストリア、オーストラリア(~2000 年)、旧チェコスロバキア、チェコ、デンマーク、スペイン、フィンランド、インド、韓国公告(~1996 年)、メキシコ(~1999 年)、オランダ、ノルウェー、フィリピン、スウェーデン、シンガポール、スロバキア、台湾公開、南アフリカ など

番号 6 桁揃え ⇒ 中国公開(~1988 年)、韓国公開(1997 年~)、メキシコ(2000 年~)、PCT 国際公開

番号 7 桁揃え ⇒ 米国公開(2001 年~)

日本の特許番号の入力形式

	~1999 年	2000 年~
公開番号	S PN=JP 63001234 (特開昭 63-1234) S PN=JP 7001234 (特開平 7-1234) S PN=JP 11001234 (特開平 11-1234) ↑ ↑ ↑ 公開番号 (6 桁揃え) ↑ 公開年を桁揃えしない元号	S PN=JP 2000001234 (特開 2000-1234) ↑ ↑ ↑ 公開番号 (6 桁揃え) ↑ 公開年を西暦 4 桁で指定
公告番号	S PN=JP 1993001234 (特公平 5-1234) ↑ ↑ ↑ 公告番号 (6 桁揃え) ↑ 公告年を西暦 4 桁で指定	-
登録番号	S PN=JP 2500001 (年号なしで 7 桁の番号を指定)	

【 注意: 番号からの検索で複数件ヒットする場合 】

番号からの検索で複数件ヒットする場合には、特許種別・出願種別を(S)近接演算子でかけ合わせてください。

入力例 1:

公開番号 S PN=CN 1040001(S)PC=CN A

登録番号 S PN=CN 1040001(S)PC=CN C

入力例 2:

特許出願番号 S AN=KR 1997100(S)AC=KR A

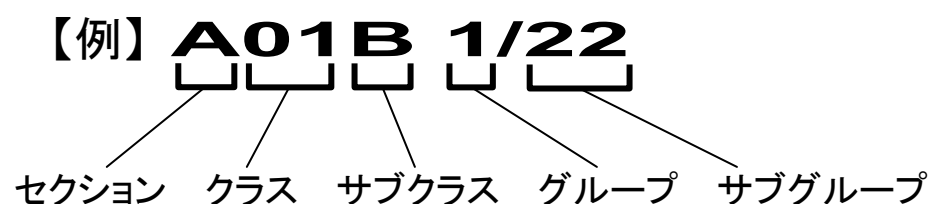
実用新案出願番号 S AN=KR 1997100(S)AC=KR U

日付の入力形式

[2012年3月現在]

検索対象	入力形式	入力例	DWPI(352) INPADOC(345) PCI(342) CLAIMS(340) US Full(654・652) PCT Full(349) German Full(324) Chinese Full(325)	JAPIO(347) EP Full(348)	
公報発行	発行年 Publication Year	PY=YYYY	S PY=1995	○	○
	発行年月 Publication Month	PM=YYYYMM	S PM=199502	○	×
		PD=YYYYMM	S PD=199502	×	○
	発行年月日 Publication Date	PD=YYYYMMDD	S PD=19950203	○	○
特許出願	出願年 Application Year	AY=YYYY	S AY=1990	○	×
		AD=YYYY	S AD=1990	×	○
	出願年月 Application Month	AM=YYYYMM	S AM=199005	○	×
		AD=YYYYMM	S AD=199005	×	○
	出願年月日 Application Date	AD=YYYYMMDD	S AD=19900515	○	○
期間指定 不等号指定	S PY=YYYY:YYYY S AY=<YYYY S AY>YYYY	S PY=2000:2005 S PY>=2000 S AY=1980:1998 S AY<1999	可能	PY=のみ可能	

国際特許分類(IPC)の入力形式



- ① IPC7 版までは、グループを 3 桁揃え で入力していましたが、IPC8 版ではグループを 4 桁揃え にして入力する必要があります。
- ② IPC7 版までと IPC8 版のデータが混在しているので、両者を併用して検索する必要があります。
 入力例: S IC=(H04R-003/04 or H04R-0003/04)


検索内容	IPC 7 版まで	IPC 8 版
セクションのみ指定	S IC=A??? (最大 3 文字のトランケーションを使用)	
クラスまで指定	S IC=A01?□? (最大 1 文字のトランケーションを使用)	
サブクラスまで指定	S IC=A01B (?は付けない)	
グループまで指定	S IC=A01B- <u>001</u> グループは 3 桁揃え、?は付けない	S IC=A01B- <u>0001</u> グループは 4 桁揃え、?は付けない
サブグループまで指定※1	S IC=A01B- <u>001</u> /22 または S IC=A01B- <u>001</u> ?22	S IC=A01B- <u>0001</u> /22 または S IC=A01B- <u>0001</u> ?22
サブグループで “?”を使う場合	S IC=A01B- <u>001</u> ?? 「/」を「?」に置き換えて入力	S IC=A01B- <u>0001</u> ?? 「/」を「?」に置き換えて入力

※1: サブグループが 4 桁および 5 桁の場合、「/」を「?」に置き換えて入力

入力例: S IC=A01B-005?0295 , S IC=A01B-0005?0295

米国特許分類の入力形式

米国特許分類(US Class)が検索に使用できるデータベースは、DWPI(ファイル 352)、INPADOC(ファイル 345)、CLAIMS(ファイル 340)、US Patents Fulltext(ファイル 654)の4種類になります。

【例】 **71/63** [“.”ドットを含まない米国特許分類コード]
71/64.01 [“.”ドットを含む米国特許分類コード]


検索内容		入力形式	
クラスのみ指定	INPADOC (345) CLAIMS (340) DWPI (352)	S CL=071	クラスは3桁揃え入力、?は付けない
	USPatFull (654)	S CL=071?	クラスは3桁揃え入力、末尾に?を入力
サブクラスまで指定	ドットを含まないコードの場合	INPADOC (345) CLAIMS (340) DWPI (352)	S CL=071063000 クラス3桁、サブクラス3桁揃えし、末尾に000を付け、合計9桁で入力
		USPatFull (654)	S CL=071063? クラス3桁、サブクラス3桁揃えし、末尾に?を入力
	ドットを含むコードの場合	INPADOC (345) CLAIMS (340) DWPI (352)	S CL=071064010 クラス3桁、サブクラス6桁揃え入力(末尾の6桁の真ん中を小数点の位置とする)
		USPatFull (654)	S CL=07106401? クラス3桁、ドット左側のサブクラスを3桁揃えし、ドット右側のサブクラスを揃えせず、末尾に?を入力
意匠特許	クラスのみ指定 サブクラスまで指定	S CL=D02 S CL=D02501000	クラスをDを含めて3桁揃えで入力

欧州特許分類の入力形式

欧州特許分類(ECLA)が検索に使用できるデータベースは、DWPI(ファイル 352)、INPADOC(ファイル 345)、German Patents Fulltext(ファイル 324)の3種類になります。

検索内容	入力形式
セクションのみ指定	S EC=A??? (最大3文字のトランケーションを使用)
クラスまで指定	S EC=A01?□? (最大1文字のトランケーションを使用)
サブクラスまで指定	S EC=A01B (?は付けない)
グループまで指定	S EC=A01B-001 (グループは3桁揃え、?は付けない)
サブグループまで指定	S EC=A01B-001?22A (“/”を?に置き換える)
	S EC=A01B-001?22? (サブグループのトランケーション)

DWPI(ファイル 352)・DWPIX(ファイル 350)

収録国と収録開始年

[2012年3月現在]

抄録	国コード 国名	収録開始年	備考 [] 内は制度に関連する情報
全 技 術 分 野 抄 録 作 成	AU オーストラリア	1982年12月～※2	
	BE ベルギー	1974年2月～※1	
	BR ブラジル	1975年12月～	2009年迄は化学分野のみ抄録を作成。 2010年より登録特許を収録。実用新案の遡及中(2009年迄)。 PCTからの国内移行はUD=200847週から収録。
	CA カナダ	1974年3月～※1	
	CH スイス	1974年5月～※1	
	CN 中国	1985年9月～	1993年12月より抄録を収録。2007年より実用新案を収録。 1994年より登録特許を収録(1995～1996年は未収録)。 [公報は2003年迄発行]
	DD 旧東ドイツ	1974～2003年※1	
	DE ドイツ	1974年3月～※1	旧西ドイツを含む。1996年5月23日より実用新案を収録。
	EP 欧州特許	1978年12月～	
	ES スペイン	1983年7月～	2009年迄は化学分野のみ抄録を作成。 2010年より実用新案を収録。
	FR フランス	1974年1月～※1	2010年より登録特許を収録。
	GB イギリス	1974年3月～※1	
	GC 湾岸協力会議	2002年1月～※⇒備考	現在遡及収録中。[公開制度なし] 加盟国：アラブ首長国連邦・バーレーン・クウェート・オマーン・カタール・サウジアラビアの6ヶ国。
	HK 香港	2011年1月～	
	IE アイルランド	1995年1月～※2	1995年より抄録を収録。
	IN インド	2000年1月～※⇒備考	2004年12月より公開特許・PCT国内移行を収録。 技術分野により収録開始年は大きく異なる。詳細は次頁の表を参照のこと。2008年より実用新案を収録。
	JP 日本	1996年1月～※1	
	KR 韓国	1986年1月～	1997年より公開特許を収録。2001年の公開特許から抄録を収録。 2008年より実用新案を収録。
	MX メキシコ	1997年1月～	
	MY マレーシア	2010年1月～	[公開制度なし]
	NL オランダ	1974年2月～※1	
	NZ ニュージーランド	1992年10月～	[公開制度なし]
	PH フィリピン	1992年1月～	実用新案の収録(収録件数少ない)。
	PL ポーランド	2011年1月～	
	RO ルーマニア	1975年6月～	
	RU ロシア	1993年2月～	公開特許は2010年より収録。
	SE スウェーデン	1974年9月～	1979年より抄録を収録。
	SG シンガポール	1995年～	PCTからの国内移行は未収録。 登録特許は未収録(旧法の輸入特許は除く)。
	SU 旧ソビエト連邦	1974年～※1	[現在も公報は不定期で発行されている]
	TH タイ	2010年1月～	公開特許は未収録。
	TW 台湾	1993年1月～	[2003年5月より公開公報発行]。実用新案の遡及中(1998年迄)
	US 米国	1974年3月～※1	[2001年3月より公開公報発行]
	VN ベトナム	2010年1月～	
WO PCT(国際出願)	1978年10月～		
ZA 南アフリカ	1974年2月～※1	[公開制度なし・無審査主義]	
TP テクノロジー・ディスクロージャー	1984年～1993年	技術公開雑誌。1993年で廃刊。	
RD リサーチ・ディスクロージャー	1978年～	技術公開雑誌。☞ http://www.researchdisclosure.com/	
み 抄 録 作 成 の 化 学 分 野	AT オーストリア	1975年3月～	2010年より実用新案を収録。
	DK デンマーク	1974年10月～	
	HU ハンガリー	1975年5月～	
	IL イスラエル	1975年3月～	[公開制度なし]
	PT ポルトガル	1974年10月～	
(抄録なし)の 書誌情報のみ	AR アルゼンチン	1975年2～10週	限られた期間のみを収録(収録対象国としてカウントせず)。 [1993年以降はチェコとスロバキアに分離]
	CS 旧チェコスロバキア	1975～1992年	
	CZ チェコ	1993年1月～	
	FI フィンランド	1974年9月～	
	IT イタリア	1977年9月～	高分子分野のみ1966～1969年を収録。
	LU ルクセンブルグ	1984年9月～	
	NO ノルウェー	1974年11月～	
SK スロバキア	1993年7月～		

※1: 化学分野遡及収録Ⅰ [医薬:1963年～、農薬:1965年～、高分子:1966年～、全化学分野:1970年～]

※2: 化学分野遡及収録Ⅱ [医薬:1963～1969年、農薬1965～1969年、高分子:1966～1969年]

日本特許の収録状況

	DWPI (ファイル 352)		INPADOC (ファイル 345)	
公開特許	化学分野 ⁽¹⁾ 電気分野 ⁽²⁾ 機械・一般分野	1971年～ 1982年～ 1996年～	全技術分野	1973年～
公表特許	全技術分野	1981年～	全技術分野	1979年～
再公表特許	全技術分野	1981年～	全技術分野	未収録
公告特許	医薬分野 農薬分野 高分子分野 化学分野 ⁽¹⁾ 電気 ⁽²⁾ ・機械・一般分野	1963年～ 1965年4月～ 1966年4月～ 1970年～ 未収録	全技術分野	1973年～
登録特許	化学分野 ⁽¹⁾ 電気 ⁽²⁾ ・機械・一般分野	1996年5月～ 1999年10月18日～ ⁽³⁾	全技術分野	1975年～

(1)：医薬・農薬・高分子分野を含む化学分野全般

(2)：IPCのセクションH

(3)：対応特許の収録開始日。基本特許の場合は2004年7月から収録開始。

国際特許分類別にみる1996年以前の日本特許収録状況

IPCのセクション	収録されているIPC	収録率	抄録の有無
A.生活必需品 A01,A21-24 A41-47,A61-63	A01N,A21,A22,A23,A61K	100%	○
	A61L,A61M,A62D	50-99%	○
	A01H,A01J,A01K,A24D,A41B,A41C,A41D,A44B A47J,A47K,A47L,A61B,A61C,A61F	25-49%	○
	A01G,A01M,A24B,A41F,A41G,A45D,A61J,A62C	10-24%	○
B.処理操作・運輸 B01-09,B21-32 B41-44,B60-68	B01,B29	100%	○
	B21B,B21H,B21K,B22,B23K	50-99%	×
	B27K,B60C	50-99%	○
	B03,B04,B05,B07B,B32,B65H	25-49%	○
	B21C,B21J,B41D,B41M,B41N	10-24%	○
C.化学・冶金 C01-14,C21-23 C25,C30	C	100%	○
D.繊維・紙 D01-07,D21	D	100%	○
E.固定構造物 E01-06,E21	E21B	50-99%	○
F.機械工学・照明・加熱 武器・爆破 F01-04,F15-17 F21-28,F41-42	F17C,F42B	50-99%	○
	F25,F27	25-49%	○
	F22B,F26,F28	10-24%	○
G.物理学 G01-12,G21	G21,G01N31,G01N33	100%	○
	G03C,G03G	50-99%	○
H.電気 H01-05	1982年以降の公開のみ	100%	199419週以降

※：上記以外の国際特許分類の日本特許の収録率は10%未満。

公報レベルの収録範囲

【 タイトル・抄録・クレーム 】

特許発行機関	発明の名称	発明者抄録	第1クレーム	★全クレーム
PCT(WO)	1978年～	1978年～	—	—
欧州特許(EP)	1978年～ (英語・独語・仏語)	1978年～ (英語) 2000年～ (仏・独語)	1984年～ (登録) 1991年～ (公開)	—
オーストラリア(AU)	2004年～	—	—	—
ドイツ(DE)	1968年～	2000年～	1968年～	—
日本(JP) (機械翻訳)	1975年～ (公開) 200824～ (登録・実案)	更新週 200824～	更新週 200824～	—
英国(GB)	2004年～ (登録)	—	1984～1997年 (登録)	—
米国(US)	1975年～	1975年～	1993年～	—
ロシア(RU) (機械翻訳)	2009年～ (登録) 2010年～ (公開・実案)	2009年～ (登録) 2010年～ (公開)	2010年～ (公開・実案)	—
フランス(FR)	2009年～ (仏語)	2009年～ (仏語)	—	—
ブラジル(BR)	2010年～ (ポルトガル語)	2010年～ (ポルトガル語)	2010年～ (ポルトガル語)	—
スペイン(ES)	2010年～ (スペイン語)	2010年～ (スペイン語)	2010年～ (スペイン語)	—
インド(IN)	2009年～	2009年～ (公開)	—	—
中国(CN) [人手翻訳]	2007年～ (公開・実案)	2007年～ (公開・実案)	2007年～ (公開・実案) 2011年～ (登録)	2007年～ (公開・実案)
台湾(TW)	1998年～ (機械翻訳)	—	—	—
韓国(KR) (機械翻訳)	2008年～	2008年～	2008年～	2008年～
マレーシア(MY)	2010年～	2010年～	2010年～	—
ベトナム(VN) [人手翻訳]	2010年～	2010年～	2010年～	—
タイ(TH) [人手翻訳]	2010年～	2010年～	2010年～	—

【 発明者・出願人・代理人とその住所 】

特許発行国	フルネームによる 発明者名と住所	出願人名(公報記載)と住所	代理人名と住所
PCT	1999年～	1978年～	1999年～
欧州特許	1978年～	1978年～	1978年～
オーストラリア	—	—	2009年～
ドイツ	1968年～	1968年～	1968年～
日本	1977年～ (名前のみ)	1977年～ (名前のみ)	—
米国	1975年～	1975年～	1975年～
フランス	—	—	2009年～
ブラジル	—	2010年～ (名前のみ)	—
スペイン	—	2010年～ (名前のみ)	—
中国 (公開・実案)	更新週 200901～ (名前のみ)	—	—
台湾	更新週 200907～ (名前のみ)	—	—
韓国	更新週 200901～ (名前のみ)	—	—
マレーシア	2010年～ (名前のみ)	—	—
ベトナム	2010年～ (名前のみ)	—	—
タイ	2010年～ (名前のみ)	—	—

DWPI-DWPIX(ファイル 352・350) サンプルレコード

DIALOG(R) File 352: Derwent WPI
 (c) 2011 Thomson Reuters. All rights reserved.

0019014724 Dialogレコード番号
 WPI ACC NO: 2009-H75351/200932..... WPIレコード番号
 Related WPI Acc No: 2009-A72455; 2009-B22516..... 関連WPIレコード番号
Formation of group III-V film on substrate(s) comprises forming metal precursor gas(es) by flowing inert gas over solid or liquid group III metal-containing source, and introducing metal- and nitrogen-containing precursor gas DWPIタイトル

DWPI タイトルは『発明の内容・用途－発明の新規性・進歩性』を簡潔に説明します。

Patent Assignee: APPLIED MATERIALS INC (APMA)..... 出願人(出願人コード)
 Inventor: GRAYSON J; KRYLIOUK O; MELNIK Y; NIJHAWAN S;..... 発明者
 WASHINGTON L D; GERESSEN J; KRILAIK O; MELNYK Y; NIJERHOLAN S

Patent Family (3 patents, 122 countries)..... パテントファミリーの表

Patent		Application				Update	
Number	Kind	Date	Number	Kind	Date		
WO 2009055244	A1	20090430	WO 2008US79164	A	20081008	200932	B ←基本特許
CN 101423930	A	20090506	CN 200810171935	A	20081024	200933	E ←対応特許
US 20090136652	A1	20090528	US 2007767520	A	20070624	200935	E ←対応特許
			US 2007925615	A	20071026		

Priority Applications (no., kind, date): US 2007767520 A 20070624;..... 優先権出願データ
 US 2007925615 A 20071026

Patent Details 特許の詳細

Number	Kind	Lan	Pg	Dwg	Filing	Notes
WO 2009055244	A1	EN	37	11		

National Designated States, Original: AE AG AL AM AO AT AU AZ BA BB BG BH BR BW
 《途中省略》
 US 20090136652 A1 EN C-I-P of application US 2007767520

Alerting Abstract WO A1 アラート抄録(基本抄録)

NOVELTY - Formation of a group III-V film on substrate(s) comprises forming metal precursor gas(es) by flowing an inert gas (206) over a solid or liquid group III metal-containing source; introducing the metal-containing precursor gas(es) (216) through a first set of passages (251) above the substrates; and introducing a nitrogen-containing precursor gas (226) through a second set of passages (252) above the substrates, where the second set of passages are interspersed with the first set of passages.

《途中省略》

USE - The method is for forming group III-V film on substrate(s) (claimed), useful for manufacturing devices, e.g. LEDs. It is for hydride vapor phase epitaxial deposition of metal nitride films.

ADVANTAGE - The method improves mixing uniformity; and while minimizing unwanted deposition on surfaces and precursor showerhead assembly (104) allows for more uniform deposition on a number of substrates or larger substrates than in traditional phase epitaxial chambers, reducing production costs. By flowing between the metal-containing precursor gas and the nitrogen-containing gas, the metal-containing precursor gas and the nitrogen-containing gas may not contact each other and prematurely react to deposit on undesired surfaces. Independently controlled, interspersed gas tubes may contribute to greater uniformity of distribution of each of the gases across the surface of the substrate, which may provide for greater deposition uniformity. Premature deposition on the surface of the tubes is reduced.

DESCRIPTION OF DRAWINGS - The drawing is a cross-sectional perspective side-view of a showerhead assembly.

アラート抄録は、クレームおよび発明の開示内容を英文の第三者抄録としてまとめています。発明の新規性(NOVELTY)、用途(USE)および優位性(ADVANTAGE)などについて記述されています。

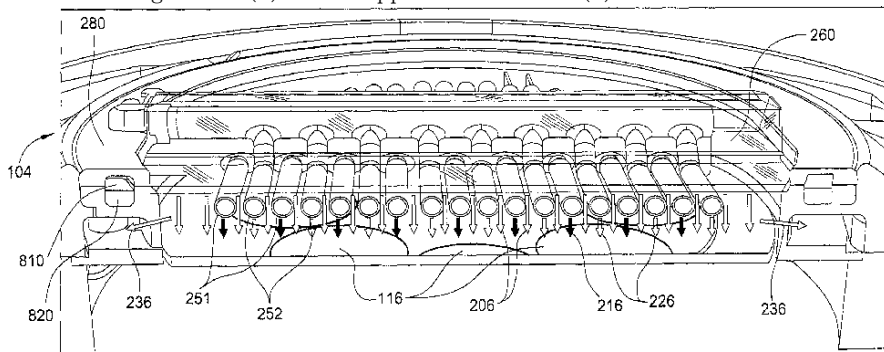
Technology Focus

テクノロジーフォーカス

INORGANIC CHEMISTRY - Preferred Component: The group III metal-containing source comprises metal(s) comprising gallium, aluminum, or indium; and group VII element(s) comprising chlorine, iodine, or bromine. Preferred Method: The method further comprises monitoring a temperature of the ampule containing group III trichloride; and controlling the temperature of the ampule based on the monitored temperature of the ampule. The ampule containing group III trichloride in a solid or liquid state is heated and maintained at a predetermined temperature, which is 50-250(deg) C, forming gaseous group III trichloride. The parts of the apparatus with surfaces that may be exposed to mixed precursor gases are heated and maintained at a predetermined temperature, which is 50-550(deg) C.

テクノロジーフォーカスは、従属クレームの要約を中心としており、アラート抄録を補足する情報を提供します。

Main Drawing Sheet(s) or Clipped Structures(s)



代表図面

Title Terms/Index Terms/Additional Words: FORMATION; GROUP; III-V; FILM; SUBSTRATE; COMPRISE; FORMING; METAL; PRECURSOR; GAS; FLOW; INERT; SOLID; LIQUID; CONTAIN; SOURCE; INTRODUCING; NITROGEN

Class Codes

International Classification (+ Attributes)..... 国際特許分類

IPC + Level Value Position Status Version

- C23C-0016/00 A I F B 20060101
- C23C-0016/34 A I F 20060101
- C23C-0016/54 A I L B 20060101
- 《途中省略》
- H01L-0021/02 C I 20060101

ECLA: C23C-016/448K, C23C-016/455A, C23C-016/455B, C23C-016/455K10, 欧州特許分類

- C23C-016/455K14, C23C-016/455K2, C23C-016/455K6

US Classification, Current Main: 427-008000; Secondary: 118-666000, 米国特許分類(最新)
118-724000, 427-255280

US Classification, Issued: 4278, 427255.28, 118724, 118666..... 米国特許分類(公報発行時)

File Segment: CPI; EPI ファイルセグメント

DWPI Class: L03; U11; X26 DWPI分類

Manual Codes (EPI/S-X): U11-C05B5; X26-H..... マニュアルコード(EPI)

Manual Codes (CPI/A-M): L04-A02; L04-C01A; L04-C12B; L04-D01; L04-E03A..... マニュアルコード(CPI)

以上までが、**発明レベルデータ** になります。以下 **公報レベルデータ** が続きます。

Original Publication Data by Authority **公報レベルデータ**

China **中国**

Publication No. CN 101423930 A (Update 200933 E)..... 公報番号

Publication Date: 20090506 公報発行日

Showerhead design with precursor source..... 発明の名称

Assignee: APPLIED MATERIALS INC; US (APMA)..... 出願人

Inventor: GERESSEN J, US 《途中省略》

Language: ZH 言語
 Application: CN 200810171935 A 20081024 (Local application) 出願データ
 Priority: US 2007925615 A 20071026 優先権出願データ
 Original IPC: C23C-16/34(I, CN, 20060101, A, F) C23C-16/34(I, M, 98, 20060101, C) IPC(公報発行時)
 C30B-25/00(I, CN, 20060101, A, L) C30B-25/00(I, M, 98, 20060101, C)
 H01L-21/02(I, M, 98, 20060101, C) H01L-21/205(I, CN, 20060101, A, L)
 Current IPC: C23C-16/34(I, CN, 20060101, A, F) C23C-16/34(I, M, 98, 20060101, C) IPC(最新)
 C30B-25/00(I, CN, 20060101, A, L) C30B-25/00(I, M, 98, 20060101, C)
 H01L-21/02(I, M, 98, 20060101, C) H01L-21/205(I, CN, 20060101, A, L)
 Original Abstract: The invention claims a showerhead design with precursor 発明者抄録
 source, specifically a method and apparatus that may be utilized in
 deposition processes, such as hydride vapour phase epitaxial (HVPE)
 deposition of metal nitride films. A first set of passages may introduce a
 metal containing precursor gas. A second set of passages may provide
 nitrogen-containing precursor gas. The first and second sets of pas
 be interspersed in an effort to separate the metal containing precu
 and nitrogen-containing precursor gas until they reach a substrate. An inert
 gas may also be flowed down through the passages to help keep separation and
 limit reaction at or near the passages, thereby preventing unwanted
 deposition on the passages.
 Claim: [CLAIM 1] A method of forming a Group III-V film on one or more 全クレーム
 substrates, comprising forming one or more metal precursor gases by flowing
 an inert gas over a solid or liquid Group III metal-containing source;
 《途中省略》
 [CLAIM 15] The apparatus according to claim 14, wherein the one or more zones
 further comprise a zone at or near the substrate.

中国特許の発明者抄録・クレームは、人手翻訳です。

United States **米国**
 Publication No. US 20090136652 A1 (Update 200935 E) 公報番号
 Publication Date: 20090528 公報発行日
SHOWERHEAD DESIGN WITH PRECURSOR SOURCE 発明の名称
 Assignee: Washington, Lori D., Union City, CA, US Residence: US 《途中省略》 出願人
 Inventor: Grayson, Jacob, Santa Clara, CA, US Residence: US 《途中省略》 発明者
 Agent: PATTERSON SHERIDAN, LLP - - APPM/TX, 3040 POST 《途中省略》 代理人
 Language: EN 言語
 Application: US 2007925615 A 20071026 (Local application) 出願データ
 US 2007767520 A 20070624 (C-I-P of application)
 Original IPC: C23C-16/00(B, I, H, US, 20060101, 20090528, A, F) 《途中省略》 IPC(公報発行時)
 Current IPC: C23C-16/00(B, I, H, US, 20060101, 20090528, A, F) 《途中省略》 IPC(最新)
 Current ECLA class: C23C-16/448K C23C-16/455A C23C-16/455B C23C-16/455K10 欧州特許分類(最新)
 C23C-16/455K14 C23C-16/455K2 C23C-16/455K6
 Current US Class (main): 427-008000 最新の米国特許分類(主分類)
 Current US Class (secondary): 118-666000 118-724000 427-255280 最新の米国特許分類(副分類)
 Original US Class (main): 4278 公報発行時の米国特許分類(主分類)
 Original US Class (secondary): 427255.28 118724 118666 公報発行時の米国特許分類(副分類)
 Original Abstract: A method and apparatus that may be utilized in deposition 発明者抄録
 processes, such as hydride vapor phase epitaxial (HVPE) deposition of metal
 nitride films, are provided. A first set of passages may introduce a metal
 《途中省略》
 Claim: 第1クレーム
 1 . A method of forming a Group III-V film on one or more substrates,
 comprising:
 * forming one or more metal precursor gases by flowing an inert gas over a
 solid or liquid Group III metal-containing source;
 《途中省略》

WIPO **PCT国際出願**
 Publication No. WO 2009055244 A1 (Update 200932 B) 公報番号
 Publication Date: 20090430 公報発行日
SHOWERHEAD DESIGN WITH PRECURSOR SOURCE 発明の名称(英語)
 《以下省略》

基本索引

検索 SUFFIX	出力 コード	フィールド名	索引語の 切出し方	SELECT 例
—	—	基本索引全体(*1, 2)	セグメント& 単語	S DEHYDROGENAT? S GASTRIC(3N)DISORDER?
/AB	AB	すべての抄録(*2, 3, 6)	セグメント& 単語	S TRI(W)CHLORO(W)BENZENE/AB S MEDICAL(2N)ADHESIVE?/AB
—	BA	アラート抄録 (テクノロジーフォーカスを除く)		
/CM	CM	クレーム(*2, 4)	セグメント& 単語	S HALOGENATING(W)AGENT/CM S IMIDAZOLE/CM
/DA	DA	DWPIエンハンスド抄録(*3, 6) (アラート抄録およびテクノロジーフォーカス)	セグメント& 単語	S OXIDATION/DA S CYCLO(W)PENTA/DA
/DO	DO	ドキュメンテーション抄録(*8)	セグメント& 単語	S IMIDAZOLE?/DO S CHLORO(W)PHENYL/DO
/NV	NV	新規性(アラート抄録の一部) (*2, 5)	セグメント& 単語	S OXIDATION/NV S N(W)BROMO(W)SUCCINIMIDE/NV
/TA	TA	DWPIタイトルおよび抄録(*2, 6)	セグメント& 単語	S GASTRIC(3N)DISORDER?/DD S 8(W)9(W)DIHYDRO/DD
/TD	TD	DWPIタイトル(*2)	セグメント& 単語	S DEHYDROGENAT?/TD S INTERMEDIATE?(1N)MEDICAMENT?
/TF	TF	テクノロジーフォーカス(*2, 5)	セグメント& 単語	S TRI(W)ETHYL(W)AMINE/TF S INERT(W)ORGANIC(W)SOLVENT/TF
/TI	TI	著者タイトルおよびDWPIタイトル(*2)	セグメント& 単語	S IMIDAZOPYRIDIN(W)8(W)ONE?/TI S MEDICAMENTS?/TI
/TT	TT	タイトルタームおよび補足語(*7)	セグメント& 単語	S INTERMEDIATE/TT S MEDICAMENT/TT
/TX	TX	すべての抄録とクレーム (拡張抄録を除く)(*2)	セグメント& 単語	S HYDROBEN(W)BROMIDE/TX S REACTION(S)INTERMEDIATE?/TX
/XA	XA	拡張抄録(*2, 5, 8)	セグメント& 単語	S TERT(W)BUTYL(W)DI(W)METHYL/XA S IN(W)ACETONITRILE/XA

*1: Dialog のストップワードを含め、すべての単語が索引されています。

*2: 化学物質名はすべて完全語(例 CHLOROBENZENE)でも、化学的に意味のあるセグメント(例 CHLORO, BENZENE)でも索引されています。CHLOROBENZENE のような語はどちらのセグメントからも検索できます。検索を完全語に限定するには/FW を用います(例 S BENZENE/FW)。原子団の位置を示す位置番号は単語として検索します(例 S 2(W)3)。

*3: エンハンスド抄録は化学特許では1963年以降、その他の分野では1970年以降に作成されています。1970年以前のレコードでWPIレコード番号が Z に終わるものには抄録がありません。また日本特許、マイナー国特許にも抄録のないものがあります。全体としてレコードの約88%に抄録が存在します。

*4: 第1クレームは DE では1968年以降(ドイツ語)、EP では1991年以降(英語またはロマンス語訳)、US では1993年以降(英語)、GB では DWPI 更新 198409~199751の範囲(英語)、それぞれ収録されています。

*5: DWPI 更新 199908 以降利用できます。

*6: 抄録フィールドは1999年に再編成されました。基本抄録はアラート抄録(Alerting Abstracts)と改称され、新規性(Novelty)およびテクノロジーフォーカス(Technology Focus)パラグラフが加わりました。対応特許抄録は1998年末で廃止され、現在では原資料データに含まれています。GB B, EP B, US A の各資料については、対応特許抄録が実際には第一クレームであった時期があります。これらのデータは一貫性を保つため現在ではクレーム(/CM)フィールドに収録されています。

*7: タイトルタームは DWPI タイトルから取られた語を標準化したものです。単語が個別に索引されているので、検索には(S) 演算子と /TT を用います(例 S PREPARATION(S)MEDICAMENT/TT)。

*8: 拡張抄録およびドキュメンテーション抄録はファイル 350 でのみ表示可能です。

付加索引

検索 PREFIX	出力 コード	フィールド名	索引語の 切出し方	SELECT 例
AA=	AA	WPIレコード番号	句	S AA=2004-748020
AC=	AC	出願国(*10)	句	S AC=WO
AC=	AC	出願国および出願種別(*10, 11)	句	S AC=WO A
AC=	PR	優先権出願国(*9)	句	S AC=EP/PR
AC=	PR	優先権出願国および出願種別(*9, 11)	句	S AC=EP A/PR
AD=	AD	出願年月日(*10)	句	S AD=20040401
AD=	AD, PR	優先権出願日(*9)	句	S AD=20030403/PR
AF=	AF	出願人の種類	句	S AF=C
AM=	AD	出願年月(*10)	句	S AM=200404
AM=	AD,PR	優先権出願月(*9)	句	S AM=200304/PR
AN=	AN	出願番号(*10)	句	S AN=EP 1991904930
AN=	AN,PR	優先権出願番号(*9)	句	S AN=EP 20037663/PR
AU=	IV	著者 / 発明者名(*12)	句	S AU=ALSTERS P?
AX=	AX	WPI および関連 WPI レコード番号	句	S AX=2004-748020
AY=	AY	出願年(*10)	句	S AY=2004
AY=	AY,PR	優先権出願年(*9)	句	S AY=2003/PR
-	AZ	Dialog レコード番号	-	-
CC=	CC	すべての特許発行国、指定国、出願人 および発明者所属国(住所による)	句	S CC=CH S CC=BE/AU S CC=DE/CO
CK=	CK	出願人コード	句	S CK=BYKG
CO=	CO	会社名(出願人名)	句	S CO=ALTANA?
DS=	DS	指定国(すべて)	句	S DS=CH
DS=	DS	指定国(国)(*9)	句	S DS=AU/NA
DS=	DS	指定国(地域)(*9)	句	S DS=CH/RN
DT=	DT	資料の種類	句	S DT=PATENT
DW=	DW	基本特許および対応特許の更新週	句	S DW=200604
DW=	DW	基本特許の更新週	句	S DW=200473/PB
DX=	DX	WPI および関連 WPI レコード番号	句	S DX=2004-78020
FD=	FD	出願詳細(特許番号、種別、言語、 ページ数、図面、出願注記)	句	S FD=BASED ON OPI PATENT S FD=WO 2004087718
FT=	FD	出願注記テキスト	句	S FT=PCT APPLICATION
GL=	GL	出願人および発明者住所	単語	S GL=(GULDEN(W)STRASSE)
-	IM	代表図面(*14)	-	-
LA=	LA	使用言語(*15)	句	S LA=ENGLISH
NC=	NC	特許国の数	句	S NC=8
NN=	NN	基本番号(*16)	句	S NN=1613637 S NN=87718(S)PC=JP
NP=	NP	特許の数	句	S NP=6
P1=	P1	第一優先権出願データ (出願国、出願日、出願番号)	句	S P1=US S P1=US(S)P1=2005
PA=	PA	特許出願人名	単語& 句	S PA=(ALTANA(W)PHARMA) S PA=ALTANA PHARMA AG
PC=	PB	特許発行国(基本特許)(*9)	句	S PC=WO/PB
PC=	PC	特許発行国および特許種別(*1)	句	S PC=EP A1
PC=	PC	特許発行国	句	S PC=EP

検索 PREFIX	出力 コード	フィールド名	索引語の 切出し方	SELECT 例
PC=	PC	特許発行国および特許種別 (基本特許) (*9, 11)	句	S PC=WO A1/PB S PC=WO/PB
PD=	PD	特許発行年月日 (*17)	句	S PD=20060111
PD=	PD	特許発行年月日 (基本特許) (*9, 17)	句	S PD=20041014/PB
—	PI, SO	パテントファミリーの表および優先権データ	—	—
PM=	PD	特許発行月 (*17)	句	S PM=200601
PM=	PD	特許発行月 (基本特許) (*9, 17)	句	S PM=200410/PB
PN=	PN	特許番号 (*13)	句	S PN=EP 1613637
PN=	PN	特許番号 (基本特許) (*9)	句	S PN=WO 2004087718/PB
PY=	PY	発行年 (*17)	句	S PY=2006
PY=	PY	発行年 (基本特許) (*9, 17)	句	S PY=2006/PB
RT=	RT	レコードの種類 (*19)	句	S RT=IMAGE
TY=	—	ファミリーメンバーの種類	句	S TY=B
UB=	UB	更新 (基本特許)	句	S UB=9999
UD=	UD	更新 (すべての追加・変更)	句	S UD=200645
UE=	UE	更新 (対応特許)	句	S UE=9999
UI=	UI	更新 (イメージ)	句	S UI=200638
索引および分類				
CL=	CL	米国特許分類	句	☞ P.11 参照
DC=	DC	DWPI 分類	句	S DC=B02
DN=	DN	DCR 番号 (*5, 21)	句	S DN=975061 S DN=184612(S)RL=NEW
EC=	EC	欧州特許分類 (ECLA・ICO)	句	☞ P.11 参照
FS=	FS	ファイルセグメント	句	S FS=CPI
IA=	IC	IPC8 版属性	句	S IA=B
IC=	IC	国際特許分類 (*26)	句	☞ P.10 参照
ICA=	IC	IPC8 版 アドバンスレベル	句	S ICA=C07D-0471/14
ICC=	IC	IPC8 版 コアレベル	句	S ICC=C07F-0007/00
JC=	JC	FI	句	S JC=(B41J-003/04(S)103)
		F ターム	句	S JC=(4G169(S)BA02)
MC=	MC	マニュアルコード (EPI S-X)	句	S MC= Q11-A05
RL=	RL	ロール (*20, 21)	句	S RL=U
SH=	SH	DWPI 副見出し語 (*5)	句	S SH=ORGANIC CHEMISTRY
U8=	U8	更新 (IPC8 版)	句	S U8=200624
UK=	UK	更新 (キーワードインデキシング) (*5)	句	S UK=200634
会員専用コード				
CN=	CP	DWPI 化合物番号 (総称・マーカッシュ) (*20, 21)	句	S CN=0142-37801 S CN=0142-37801(S)RL=K
CN=	CP	DWPI 化合物番号 (個別) (*20, 21)	句	S CN=RAFR4Z
—	DI	DWPI 索引	—	—
DR=	DR	DWPI 登録番号 (*22)	句	S DR=1779
KS=	KS	プラスブックコード (*23, 25)	句	S KS=0231
M0=	M0	ケミカルフラグメントコード (M0) (*23, 24)	句	S M0=C108
M1=	M1	ケミカルフラグメントコード (M1) (*23)	句	S M1=B614
M2=	M2	ケミカルフラグメントコード (M2) (*23)	句	S M2=M905 S M2=(M905(S)B711(S)E260)
M3=	M3	ケミカルフラグメントコード (M3) (*23)	句	S M3=A137

検索 PREFIX	出力 コード	フィールド名	索引語の 切出し方	SELECT 例
M4=	M4	ケミカルフラグメントコード (M4)(*23)	句	S M4=A313
M5=	M5	ケミカルフラグメントコード (M5)(*23)	句	S M5=M740
M6=	M6	ケミカルフラグメントコード (M6)(*23)	句	S M6=P450
MC=	MC	マニュアルコード (CPI A-N)	句	S MC=B05-B01B
-	MM	M0 ~ M6 のすべてのコード	-	-
PF=	PF	ポリマーフラグメントコード(*23, 25)	句	S PF=506 S PF=(506(S)722)
PS=	PS	ポリマーインデキシング(*23, 25)	単語& 句	S PS=P0839-R S PS=(ND01(S)Q8026)
RR=	RR	リングインデックス番号	句	S RR=56288
UM=	UM	更新(セクション B, C, E(M1~M6) ケミカルフラグメントコード)	句	S UM=200610
UP=	UP	更新(ポリマーインデキシング)	句	S UP=9999

- *9: 次の SUFFIX のうち適切なものを用いて検索を更に絞り込むことができます。/NA(国)、/RN(地域)、/PB(基本特許)、/PR(優先権出願)、/MA(主分類; IPC7版まで)
- *10: 優先権出願以外の出願データは DWPI 更新 198409 以降収録されています。
- *11: 種類コードの定義を知るには EXPAND PC= を利用するか、またはオンラインで HELP KIND 352 または HELP KIND 350 と入力してください。
- *12: 1978年以降収録されています。DWPI 更新 199216 以前は著者の姓が 10 字で打ち切られています。
- *13: MAP コマンドを用いてファイル 342(Patents Citation Index)で引用特許・被引用特許を検索することができます。被引用特許と特許番号の検索 PREFIX は MAP コード PNCT, PNCG で切り替えることができます。
- *14: レコードの約 53% に1つ以上のイメージが含まれています。
- *15: DWPI 更新 199216 以前は使用言語は EP と WO のみに付与されていました。資料の使用言語が特許発行国の主要言語である場合には、使用言語が入力されていないことがあります。
- *16: 基本番号は、特許番号または出願番号から国名コード、年次、シリーズ番号、地域などの限定的部分を取り除いた番号です。番号が PN= あるいは AN= で検索できない場合にこの索引を利用してください。
- *17: 1974年以前には収録されていないレコードがあります。
- *18: PR= フィールドにはそのレコードのすべての優先権データが入力されています。
- *19: レコードの種類には ABSTRACT(抄録つき)と IMAGE(イメージつき)があります。レコードの約 88% に抄録が、53% にイメージがあります。
- *20: 1987年以降収録されています。
- *21: ロールは、化合物番号、DCR 番号、キーワードにリンクすることができます(例 S CN=R04654(S)RL=(M OR U))。
- *22: DWPI 更新 198127 以降収録されています。
- *23: 2つ以上のケミカルフラグメントコードまたはポリマーフラグメントコードを(S) 演算子でリンクすることができます(例 S M2=(M782(S)R031))。2つ以上のケミカルフラグメントコードをコマンドで区切って入力することもできます(例 S M2,M3=(H123(S)H101))。これらのフィールドは RANK コマンドでは使えません。
- *24: 1970年以前のレコードにのみ存在します(ステロイド以外、セクション B, C)。
- *25: ポリマーインデキシング PS= は DWPI 更新 199332 で、従来のポリマーフラグメントコード PF=(旧 AM=)およびプラスドック・キー・シリアル KS= に代わるものとして導入されました。PF=, KS= は DWPI 更新 199501 以降廃止されました。
- *26: 1970 年以降収録されています。IPC 主分類は DWPI 更新 199216 以降に収録されています。検索を IPC 主分類に限定する/MA は IPC8 版には利用できません。

DWPI・DWPIX 出力形式

[2012年1月現在]

定型出力形式		2	3	4	5	6	7	8	9	23	25	26	28	29	34	36	67	69		
上と同じ内容で代表図面を含む形式		12		14	15		17		19											
発明レベルデータ	WPIレコード番号	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	関連 WPIレコード番号	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	○		
	出願人・出願人コード	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	—	—	—	○	—	○	○		
	発明者	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	○	—	○	○		
	パテントファミリーの表	×	○	●	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	○		
	優先権出願情報	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○	—	—	—	○	—	○	○		
	特許の詳細	—	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	○	—	○	○		
	EP/PCT の指定国	○	○	○	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	○	—	○	○		
	DWPI タイトル	○	○	○	○	—	○	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○		
	タイトルターム	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○		
	アラート抄録(基本抄録)	○	—	○	○	—	○	—	○	○	○	—	—	—	○	▲	○	○		
	テクノロジーフォーカス	—	—	○	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	○		
	拡張抄録	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	—	—	○		
	国際特許分類	○	—	○	○	—	○	○	○	○	—	—	○	—	○	—	○	○		
	米国・欧州分類	○	—	—	○	—	○	○	○	○	—	—	○	—	○	—	—	○		
	ファイルセグメント	○	—	○	○	—	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	○		
	DWPI 分類	○	—	○	○	—	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	○	○		
マニュアルコード	○	—	○	○	—	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	○			
WPI 会員用コード	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	○			
公報レベルデータ		—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—		
オンライン出力(\$)	図面含む形式	一般	7.39	9.10	10.14	9.10	無料	10.14	無料	10.14	5.74	9.10	0.64	無料	9.10	10.14	1.72	9.10	10.14	
		会員1(352)	2.78	3.22	3.74	3.22	無料	3.74	無料	3.74	2.05	3.22	無料	無料	3.22	3.74	0.40	3.22	3.74	
		会員1(350)	2.78	3.22	5.86	3.22	無料	3.74	無料	5.86	2.05	3.22	無料	無料	3.22	5.86	0.40	3.22	5.86	
		会員2	3.34	3.87	4.49	3.87	無料	4.49	無料	4.49	2.46	3.87	無料	無料	3.87	4.49	0.48	3.87	4.49	
		会員3	4.18	4.84	5.62	4.84	無料	5.62	無料	5.62	3.08	4.84	無料	無料	4.84	5.62	0.60	4.84	5.62	
	一般	8.71	—	11.46	10.42	—	11.46	—	11.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	会員1(352)	3.55	—	4.51	3.99	—	4.51	—	4.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	会員1(350)	3.55	—	6.63	3.99	—	4.51	—	6.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	会員2	4.26	—	5.41	4.79	—	5.41	—	5.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	会員3	5.34	—	6.78	6.00	—	6.78	—	6.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
DialUnit(1ユニット)	一般:	59.50				会員1:	27.60				会員2:	33.12				会員3:	41.40			
Connect Time(/1分)	一般:	10.92				会員1:	6.08				会員2:	7.30				会員3:	9.13			
KWIC形式	一般:	無料				会員1:	無料				会員2:	無料				会員3:	無料			
Rankコマンド(/1件)	一般:	0.18				会員1:	0.09				会員2:	0.11				会員3:	0.14			
Alert基本料金(更新毎)	一般:	51.50				会員1:	33.50				会員2:	40.20				会員3:	50.25			
Alert基本料金(毎週)	一般:	51.50				会員1:	33.50				会員2:	40.20				会員3:	50.25			
Alert基本料金(隔週)	一般:	158.50				会員1:	101.80				会員2:	122.16				会員3:	152.70			
Alert基本料金(毎月)	一般:	251.45				会員1:	167.50				会員2:	201.00				会員3:	251.25			

×:基本特許のみ出力 ▲:アラート抄録中の“Novelty”のみを出力 ●:出願番号・出願日は含まないファミリーの表

※今後料金改定の可能性がありますので、ご注意ください。

最新料金の
確認方法

- ① 英語版ブルーシートで確認できます。☞ <http://library.dialog.com/bluesheets/html>
- ② オンライン上で『HELP RATES ファイル番号』コマンドを実行します。
無料のファイル(ファイル410、415など)に接続後、ご利用ください。

DWPI・DWPIX(ファイル 352・350)における 特許種別・特許番号・出願番号一覧表

※1: 化学分野遡及収録Ⅰ〔医薬:1963年～、農薬:1965年～、高分子:1966年～、全化学分野:1970年～〕

※2: 化学分野遡及収録Ⅱ〔医薬:1963～1969年、農薬 1965～1969年、高分子:1966～1969年〕

◆数字(下線)は出願年、数字(四角)は特許発行年を示します。

[2012年3月現在]

■ アルゼンチン		収録期間 1975年のみ。書誌のみ収録。	特許番号(PN=)	出願番号(AN=)
AR	A	審査済登録特許	AR 202872	AR <u>1975</u> 258814
■ オーストリア		収録開始 1975年3月～。化学分野のみ抄録作成。2010年より実用新案を収録。		
AT	A	公告特許(旧法)	AT <u>1984</u> 00271	AT <u>1984</u> 271
AT	A1	サーチレポート付き公開特許(200574週～)	AT 500813	AT <u>2005</u> 1436
AT	A2	サーチレポート無し公開特許(200574週～)		
AT	A3	サーチレポートのみ(200574週～)		
AT	A4	登録公報と同時発行の公開特許(200574週～)		
AT	A5	補充サーチレポート(2005年8月～)		
AT	A8	公開特許のフロントページの訂正(200574週～)		
AT	A9	公開特許の明細書の訂正(200574週～)		
AT	B	登録特許(199303週～;旧法)		
AT	B1	登録特許(200574週～)		
AT	U1	サーチレポート付き実用新案(2010年1月～)		
AT	U2	サーチレポートなしの実用新案(2010年1月～)		
■ オーストラリア		収録開始 1982年12月～ ^{※2} 。全技術分野抄録作成。		
AU	A	審査無し ^{※1} の公開特許	AU <u>2002</u> 317523	AU <u>2002</u> 317523
AU	A1	公開特許		
AU	A2	公開特許の補正		
AU	A4	登録された新案特許		
AU	A5	新案特許の登録前の補正		
AU	A6	新案特許の登録後の補正		
AU	A8	公開特許の書誌の訂正		
AU	A9	公開特許の明細書の訂正		
AU	B	審査済登録特許(199308週～)		
AU	B1	公開を経ない登録特許		
AU	B2	公開を経た登録特許	AU <u>2002</u> 317523	
AU	B4	新案特許証明書		
AU	B8	登録特許の書誌の訂正		
AU	B9	登録特許の明細書の訂正		
■ ベルギー		収録開始 1974年2月～ ^{※1} 。全技術分野抄録作成。		
BE	A	無審査登録特許(1986年～)	BE 897760	BE 897760
BE	A0	無審査登録特許(6年または20年)	BE 1017889	BE <u>2007</u> 506
BE	A3	サーチレポート付き公開特許		
BE	A4	サーチレポート付き公開特許のテキスト訂正		
BE	A5	サーチレポート付き公開特許のクレーム補正		
BE	A6	6年発明特許		
BE	A7	6年発明特許の訂正		
BE	B3	サーチレポート付き特許(A3公報の2次公報)		
BE	B5	特許(A5公報の2次公報)		
BE	B6	特許(A6公報の2次公報)		
BE	T	EP特許の翻訳(198101週～)		
■ ブラジル		収録開始 1975年12月～。2009年より実用新案を収録。2010年より登録特許を収録。2010年から全技術分野抄録作成(それ以前は化学分野のみ抄録作成)。		
BR	A	公開特許(1975年12月～2008年11月10日)	BR <u>2007</u> 03257	BR <u>2007</u> 3257

BR	A2	公開特許(2008年11月11日～)		
BR	A3	パイプライン特許		
BR	B1	登録特許(2010年1月～)	BR 200703257	BR 20073257
BR	E2	追加証明証(2010年1月～)		
BR	F1	登録追加証明証(2010年1月～)		
BR	U2	公開実用新案(2009年1月～)	BR 8800994	BR 88994
BR	Y1	登録実用新案(2009年1月～)	BR 8800994	BR 88994
■ カナダ 収録開始 1974年3月～ ^{*1} 。全技術分野抄録作成。PCT国内移行は200847週より収録。				
CA	A	登録特許(旧法:～1989年9月;PN<2000000)		
		公開特許(新法:1989年10月～;PN>2000000)		
CA	A1	公開特許(199934週～)	PN= CA 2665316	AN= CA 2665316
CA	B	再発行特許(旧法)		
CA	C	登録特許(旧法および新法;1989年10月～)		
CA	E	再発行特許(旧法および新法;1989年10月～)		
■ スイス 収録開始 1974年5月～ ^{*1} 。全技術分野抄録作成。			特許番号(PN=)	出願番号(AN=)
CH	A	無審査登録特許		
CH	A1	サーチレポート付き公開特許(新法;2008年7月～)		
CH	A2	サーチレポートなしの公開特許(新法;2008年7月～)		
CH	A3	サーチレポート/予備審査済公開特許(1978年～)		
CH	A5	無審査登録特許		
CH	A8	公開特許のフロントページの訂正(新法;2008年7月～)	CH 698925	CH 20061254
CH	A9	公開特許明細書の訂正(新法;2008年7月～)		
CH	B	審査済登録特許(PN<559,000)		
CH	B1	登録特許(新法;2008年7月～)		
CH	B5	審査済登録特許(PN>559,000)		
CH	B8	登録特許フロントページの訂正(新法;2008年7月～)		
CH	B9	登録特許明細書の訂正(新法;2008年7月～)		
■ 中国 収録開始 1985年9月～。1993年12月より全技術分野抄録作成(それ以前は書誌のみ収録)。 1994年より登録特許を収録(1995～1996年未収録)。2007年より実用新案を収録。 2007年より人手翻訳の「著者抄録・全クレーム」を収録(公開特許・実用新案)。				
CN	A	公開特許(1985年9月～1988年)	CN 1988105895	
CN	A	公開特許(1989年～)		CN 200810099897
CN	B	登録特許(2010年4月～)	CN 101600075	
CN	C	登録特許(1994年～2010年3月;1995～1996年未収録)		
CN	U	実用新案(2010年4月～)	CN 201550762	CN 200920287214
CN	Y	実用新案(2007年1月～2010年3月)		
■ 旧チェコスロバキア 収録期間 1975～1992年。書誌のみ収録。1993年以降はチェコ(CZ)とスロバキア(SK)に分離。				
CS	A	特許出願	CS 198802656	CS 19882656
CS	A2	出願公開(199232週～)		
CS	B	登録特許(199301週～)	CS 277205	
■ チェコ 収録開始 1993年1月～。書誌のみ収録。				
CZ	A3	公開特許(199417週～)	CZ 200800288	CZ 2008288
CZ	B6	登録特許(199417週～)	CZ 301211	
■ 旧東ドイツ 収録期間 1994～2003年 ^{*1} (公報は2003年迄発行)。全技術分野抄録作成。				
DD	A	審査済登録特許		
DD	A5	審査済出願		
DD	A7	審査済特許明細書	DD 159681	DD 231189
DD	A9	出願公開(1992年5月1日～)		
DD	B	審査済特許		
DD	B1	審査済特許		
DD	B3	審査済特許		
DD	B5	異議申立後の特許明細書	DD 159681	DD 231189
DD	C	審査済登録特許		

■ ドイツ		収録開始 1974 年 3 月～※ ¹ 。全技術分野抄録作成。旧西ドイツを含む。 1996 年 5 月 23 日より実用新案を収録。	特許番号(PN=)	出願番号(AN=)
DE A	公告(1968～1973 年)・公開特許(1974 年～)			
DE A1	公開特許			
DE A5	PCT 出願フロントページの翻訳(2007 年 2 月～)			
DE A8	公開特許の書誌事項の訂正(2004 年～)			
DE A9	公開特許の明細書の訂正(2004 年～)			
DE B	公告特許(1974～1981 年)			
DE B3	登録特許(公開を経ない;2004 年～)			
DE B4	登録特許(公開を経た;2004 年～)			
DE B8	登録特許の書誌事項の訂正(2004 年～)			
DE B9	登録特許の明細書の訂正(2004 年～)			
DE C	登録特許(198138～199252 週)			
DE C1	登録特許(公開を経ない 199301 週～2003 年)			
DE C2	登録特許(公開を経た 199301 週～2003 年)			
DE C5	修正した登録特許			
DE C8	登録特許の書誌事項の訂正			
DE C9	登録特許の明細書の訂正			
DE E	EP 登録特許(英語・仏語;1989 年～)			
DE G	EP 登録特許(独語;1989 年～)			
DE T	PCT 出願の国内移行(2004 年～)			
DE T0	PCT 出願の国内移行(独語以外)			
DE T2	EP 登録特許の独語翻訳文			
DE T5	PCT 出願の国内移行(2005 年 6 月～)			
DE T8	EP 翻訳文の書誌の訂正(2004 年～)			
DE T9	EP 翻訳文の明細書の訂正(2004 年～)			
DE U	実用新案(199543 週～)			
DE U1	実用新案(199626 週～)			
DE U8	書誌を訂正した実用新案			
DE U9	明細書を訂正した実用新案			
■ デンマーク		収録開始 1974 年 10 月～。化学分野のみ抄録作成。		
DK A	公開特許		DK 200800792	
DK B	登録特許(199301 週～)		DK 176847	DK 2008792
■ 欧州特許		収録開始 1978 年 12 月～。全技術分野抄録作成。		
EP A	公開特許(～199220 週)			
EP A1	サーチレポート付き公開特許(199221 週～)			
EP A2	サーチレポートなし公開特許(199221 週～)			
EP A3	サーチレポートのみ(199221 週～)			
EP A4	補充サーチレポート			
EP A8	公開特許のフロントページの訂正			
EP A9	訂正した公開特許		EP 2136491	EP 2009172527
EP B	審査済登録特許(～199219 週)			
EP B1	審査済登録特許(199220 週～)			
EP B2	補充された審査済登録特許(199220 週～)			
EP B3	登録特許のクレームの減縮補正			
EP B8	登録特許のフロントページの訂正			
EP B9	訂正した登録特許			
■ スペイン		収録開始 1983 年 7 月～。2010 年から全技術分野抄録作成(それ以前は化学分野のみ抄録作成)。 2010 年より実用新案を収録。		
ES A	無審査登録特許(旧法)		ES 198700462	ES 20072322
ES A	公開特許(1987 年～)			
ES A1	サーチレポート付き公開特許			
ES A2	サーチレポートなし公開特許		ES 2330398	ES 20072322
ES A6	サーチレポートなし公開特許(追加の資料)			

ES	B	サーチレポート付き登録特許(1988～1992年)		
ES	B1	サーチレポート付き登録特許(1993年～)		
ES	B2	審査済特許		
ES	T1	EP 公開特許の翻訳	ES 2330398	ES <u>20072322</u>
ES	T3	EP 登録特許の翻訳		
ES	T5	EP 登録特許の翻訳の修正		
ES	U	実用新案(2010年～)		
■ フィンランド 収録開始 1974年9月～。書誌のみ収録。			特許番号(PN=)	出願番号(AN=)
FI	A	公開特許	FI <u>200805568</u>	
FI	B	公告特許(旧法;199302週～)		FI <u>20085568</u>
FI	B1	登録特許(新法;199733週～)	FI 120380	
■ フランス 収録開始 1974年1月～ ^{*1} 。全技術分野抄録作成。2010年より登録特許を収録。				
FR	A	登録特許(～1968年)		FR 38446
FR	A	公開特許(1969年～)		
FR	A1	公開特許		
FR	A2	追加証明出願		
FR	A3	実用特許出願	FR 2801408	FR <u>19996792</u>
FR	B1	登録特許(2010年1月～)		
FR	B3	実用特許証(2010年1月～)		
FR	E	追加特許(～1969年)		
FR	M	医薬特許・医薬追加特許(～1979年)		FR 38446
■ イギリス 収録開始 1974年3月～ ^{*1} 。全技術分野抄録作成。				
GB	A	審査済登録特許(PN<2000000)		
GB	A	公開特許(PN>2000000)	GB 2234849	GB <u>199912587</u>
GB	B	審査済登録特許(198206週～)		
■ 湾岸協力会議 現在遡及収録中(2002年1月まで予定)。全技術分野抄録作成。[公開制度なし]。				
GC	B	登録特許	GC 1071	GC <u>20054217</u>
■ 香港 収録開始 2011年1月～。				
HK	A0	公開特許(標準特許)		
HK	A1	登録特許(標準特許)	HK 1141015	HK <u>2010107354</u>
HK	A2	短期特許		
■ ハンガリー 収録開始 1975年5月～。化学分野のみ抄録作成。				
HU	A	公開特許	HU 224434	
HU	A1	サーチレポート付き公開特許(新法)		
HU	A2	サーチレポートなし公開特許(新法)	HU <u>200800054</u>	
HU	B	登録特許(199302週～)		HU <u>200854</u>
HU	B1	登録特許		
HU	H	公開特許(旧法;199223週～)	HU 226838	
HU	T	審査済特許明細書(旧法)		
■ アイルランド 収録開始 1995年1月～ ^{*2} 。全技術分野抄録作成(1995年～)。				
IE	A	公告特許(1963～1969年のみ)		
IE	B	登録特許(199517週～)	IE 85373	IE <u>2007619</u>
IE	B3	10年短期特許(199517週～)		
■ イスラエル 収録開始 1975年3月～。化学分野のみ抄録作成。[公開制度なし]。				
IL	A	公告特許	IL 122894	IL 122894
■ イタリア 収録開始 1977年9月～(高分子分野のみ 1966～1969年を収録)。書誌のみ収録。				
IT	B	無審査登録特許	IT 1328132	IT <u>2001M0111</u>
■ インド 収録開始 2000年1月～。2004年12月より公開特許およびPCT国内移行を収録。全技術分野抄録作成。				
IN	B	公告特許(2000年1月～)	IN 188920	
IN	I1	公開特許(受理支局:ニューデリー“DE”;2004年12月～)		
IN	I2	公開特許(受理支局:コルカタ“KO”;2004年12月～)	IN <u>200100003</u>	IN <u>2001MU3</u>
IN	I3	公開特許(受理支局:ムンバイ“MU”;2004年12月～)		

IN	I4	公開特許(受理支局:チェンナイ“CH”;2004年12月～)		
IN	P1	PCT国内移行(受理支局:ニューデリー“DN”;2004年12月～)		
IN	P2	PCT国内移行(受理支局:コルカタ“KN”;2004年12月～)	IN 200100003	IN 2001MU3
IN	P3	PCT国内移行(受理支局:ムンバイ“MN”;2004年12月～)		
IN	P4	PCT国内移行(受理支局:チェンナイ“CN”;2004年12月～)		
■ 日本 収録開始:公開特許[化学(1971年～)、電気(1982年～)、機械・一般(1996年～)]*1 公告特許[化学(1970年～)、電気(未収録)、機械・一般(未収録)] 登録特許[化学(1996年5月～)、電気(1999年10月18日～)、機械・一般(1999年10月18日～)] 2008年より実用新案を収録。全技術分野抄録作成。				
JP	A	公開特許(～1989年半ばまで:昭和) *1	JP 57209234	
		“(1989～1999年:平成) *1	JP 7012349	
		“(2000年～)	JP 2003000001	
JP	W	公表特許(1981年～)	JP 2007515445	
JP	X	再公表特許(1981年～;特許番号は出願番号を使用)	JP 2007536441	
JP	Y	公表実用新案	JP 6500006	JP 20001004
JP	Z	再公表実用新案(1981年～;特許番号は出願番号を使用)	JP 4600008	
JP	B	公告特許(1971～1993年)	JP 1984045654	
JP	B2	公告特許(1994～1996年3月)		
JP	B1	公開を経ない登録特許(199849週～)		
JP	B2	登録特許(1996年5月～)	JP 4389034	
JP	U	実用新案(2008年1月～)		
*1 日本公開特許は1999年末までは和暦を使用し、1989年半ばまで(PN=JP 64003200)は昭和を、それ以降は平成を使用します。				
■ 韓国 収録開始1986年1月～。1997年より公開特許を収録。 2001年の公開特許より全技術分野抄録作成(それ以前は書誌のみ収録)。 特許番号(PN=) 出願番号(AN=) 2008年より全クレーム(機械翻訳)を収録。2008年より実用新案を収録。				
KR	A	公開特許(1997年～) ※199251週以前は公告特許に誤って付与	KR 2000059838	
KR	B	登録特許(1997年9月30日～2005年)	KR 513568	
KR	B1	登録特許(2006年～)		
KR	B1	公告特許(199252週～1997年9月29日)	KR 199308998	KR 200853520
KR	B2	公開を経ない公告特許		
KR	U	公開実用新案(2008年1月～)	KR 2009012425	
KR	Y1	登録実用新案(2008年1月～)	KR 437873	
■ ルクセンブルグ 収録開始1984年9月～。書誌のみ収録。				
LU	A	無審査登録特許	LU 91120	LU 91120
■ メキシコ 収録開始1997年1月～。全技術分野抄録作成。				
MX	A	発明特許	MX 237289	
MX	A1	公開特許(199816週～)	MX 2007008779	MX 20078779
MX	A2	先行公開特許		
MX	A4	地域出願(JALISCO州“JL”)		
MX	A5	地域出願(NUEVO LEON州“NL”)		
MX	A6	地域出願(YUCATAN州“YU”)	MX 2006NL000057	MX 2006NL57
MX	A7	地域出願(GUANAJUATO州“GT”)		
MX	B	登録特許(新法:199816週～)	MX 268923	MX 20078779
■ マレーシア 収録開始2010年1月～。全技術分野抄録作成。[公開制度なし]。				
MY	A	登録特許(2010年1月～)	MY 140871	MY 20052735
■ オランダ 収録開始1974年2月～*1。全技術分野抄録作成。				
NL	A	公開特許	NL 199401077	NL 19941077
NL	A1	公開特許(新法)	NL 1006623	NL 1006623
NL	B	審査済公告特許	NL 194935	NL 199015008
NL	C	登録特許(旧法)		
NL	C2	20年登録特許(新法:199608週～)	NL 1034391	NL 1034391
NL	C6	6年小特許(新法:199608週～)		

■ ノルウェー		収録開始 1974 年 11 月～。書誌のみ収録。	特許番号(PN=)	出願番号(AN=)
NO	A	公開特許	NO 198901308	
NO	B	登録特許(199301 週～)		NO 19922964
NO	B1	登録特許(199718 週～)	NO 306951	
■ ニューゼaland		収録開始 1992 年 10 月～。全技術分野抄録作成。[公開制度なし]。		
NZ	A	登録特許(199301 週～)	NZ 236518	NZ 236518
■ フィリピン		収録開始 1992 年 1 月～。全技術分野抄録作成。※2000 年以降の公開特許の収録再開(作業中)。 実用新案の収録開始。		
PH	A	公開特許(199511 週～)	PH 26173	
PH	B	登録特許(1999 年 10 月～)		PH 199758233
PH	B1	登録特許(200267 週～)	PH 1199758233	
PH	Z	実用新案(収録件数少ない)	PH 2200900069	
■ ポーランド		収録開始 1974 年 10 月～。全技術分野抄録作成。		
PL	A1	公開特許		
PL	B1	登録特許	PL 207757	PL 382115
PL	U1	公開実用新案		
PL	Y1	登録実用新案		
■ ボルトガル		収録開始 1974 年 10 月～。化学分野のみ抄録作成。		
PT	A	特許出願	PT 102661	PT 102661
PT	A1	追加特許出願		
■ リサーチ ディスクロージャー		収録開始 1978 年 1 月～。全技術分野抄録作成。		
RD	A	技術公開雑誌	RD 546003	RD 2009546003
■ ルーマニア		収録開始 1975 年 6 月～。全技術分野抄録作成。		
RO	A	審査済登録特許		
RO	A0	早期公開特許(2010 年 1 月～)		
RO	A1	サーチレポート付き公開特許(2010 年 1 月～)		
RO	A2	サーチレポートなしの公開特許(2010 年 1 月～)		
RO	A3	サーチレポートの公開(2010 年 1 月～)	RO 115846	RO 1998623
RO	A4	機密解除後の公開特許(2010 年 1 月～)		
RO	A8	公開特許フロントページの訂正(2010 年 1 月～)		
RO	B	登録特許(1991 年法)		
RO	B1	登録特許(1991 年法)		
■ ロシア		収録開始 1993 年 2 月～。全技術分野抄録作成。2010 年より公開特許と実用新案を収録。		
RU	A	公開特許(2010 年 1 月～)	RU 2008126831	
RU	C	登録特許		
RU	C1	登録特許(199406 週～)		
RU	C2	登録特許(2 次公報)	RU 2295510	RU 2005139586
RU	C8	登録特許のフロントページの訂正		
RU	C9	再発行特許		
RU	U1	実用新案(2010 年 1 月～)	RU 91811	
■ スウェーデン		収録開始 1974 年 9 月～。全技術分野抄録作成(1979 年より)。		
SE	A	公開特許(～2010 年 4 月 12 日)	SE 200501411	
SE	A1	公開特許(2010 年 4 月 13 日～)		
SE	B	審査済公告特許(198701 週～)		SE 20051411
SE	C	登録特許	SE 529024	
SE	C2	登録特許(新法)		
■ シンガポール		収録開始 1995 年 1 月～。全技術分野抄録作成。PCT 国内移行は未収録。		
SG	A	登録(199513 週～1996 年 7 月 5 日;旧法の輸入特許)	SG 199400549	SG 20081624
SG	A1	公開特許(199613 週～)	SG 155082	
■ スロバキア		収録開始 1993 年 7 月～。書誌のみ収録。		
SK	A3	公開特許	SK 199301489	SK 19931489
SK	B6	登録特許	SK 277681	

■ 旧ソビエト連邦 収録開始 1974 年 1 月～ ^{*1} (現在も不定期に公報を発行)。全技術分野抄録作成。			
SU	A	審査済登録特許	
SU	A1	発明者証	SU 1092167
SU	A2	追加発明者証	
SU	A3	特許	
SU	A4	追加特許	SU 1092167
SU	B	再発行特許	
			SU 3383763
■ タイ 収録開始 2010 年 1 月～。全技術分野抄録作成。			
			特許番号(PN=)
			出願番号(AN=)
TH	A	登録特許(2010 年 1 月～)	TH 75052
			TH 200166671
■ インターナショナル テクノロジー ディスクロジャー 収録期間 1984～1993 年(1993 年廃刊)。全技術分野抄録作成。			
TP	A	技術公開雑誌(～1993 年 12 月)	TP 119006
			TP 1990119006
■ 台湾 収録開始 1993 年 1 月～。全技術分野抄録作成。[2003 年 5 月より公開公報発行]。			
TW	A	公告特許(199301 週～2004 年 6 月)	TW 201350
TW	A	公開特許(2003 年 5 月～、200553 週～)	TW 200928505
TW	B1	登録特許(2004 年 8 月～)	TW 220480
TW	U	実用新案(新法; 2004 年 8 月～)	
TW	U1	実用新案(旧法; 1998 年～2004 年 7 月)	TW 2001108712
■ 米国 収録開始 1974 年 3 月～ ^{*1} 。全技術分野抄録作成。[2001 年 3 月より公開公報発行]。			
US	A	審査済登録特許(～2000 年 12 月 31 日)	US 6167089
US	A1	公開特許(2001 年 3 月 15 日～)	US 20010000360
US	A2	公開特許(2 次公報)	
US	A9	公開特許(訂正)	
US	B	再審査証明書(～2000 年)	US 6210453
US	Bn	再審査証明書(n=1-3; ～2000 年)	
US	B1	登録特許(公開を経ない; 2001 年～)	
US	B2	登録特許(公開を経た; 2001 年～)	US 2000505933
US	Cn'	再審査証明書(n'=1-3; 2001 年～)	
US	E	再発行特許	US RE31684
US	H	防衛特許	US 101302
US	H	法定発明登録(198551 週～)	US H817
US	N	NTIS からの出願情報 *2	US N7123628
*2: NTIS 発行の米国政府機関の特許出願。出願番号の先頭にシリーコードの「6」「7」「8」のいずれかを付けて収録。 NTIS 発行日で 1983/08/16～1996/05/01 までを収録。			
■ ベトナム 収録開始 2010 年 1 月～。全技術分野抄録作成。			
VN	A	公開特許(2010 年 1 月～)	VN 23567
VN	B	登録特許(2010 年 1 月～)	VN 10008518
			VN 2010346
■ PCT 国際出願 収録開始 1978 年 10 月～。全技術分野抄録作成。			
WO	A	公開特許(～199219 週)	WO 2008000001
WO	A1	サーチレポート付き公開特許(199220 週～)	
WO	A2	サーチレポートなしの公開特許(199220 週～)	
WO	A3	サーチレポートの発行(199220 週～)	
WO	A4	クレームの補正(2009 年～)	
WO	A8	公開特許のフロントページの補正	
WO	A9	公開特許明細書の再発行	
WO	B1	公開特許のクレームの 2 次公報	
			WO 2000FR166
■ 南アフリカ 収録開始 1974 年 2 月～ ^{*1} 。全技術分野抄録作成。[公開制度なし・無審査主義]			
ZA	A	無審査公告特許	ZA 200805770
ZA	AA	誤って同じ番号が付与されたもの	
ZA	AZ	同じ番号の第 2 出願	
			ZA 20085770

INPADOC (ファイル 345)

INPADOC 収録国 (世界 92 ヶ国※¹⁾)

[2012年3月現在]

収録国	書誌の収録※ ²⁾	法的状況の収録※ ³⁾	抄録の言語※ ⁴⁾	引用情報の収録
AP アカ地域工業所有権機構	1984年～	—	—	○
AR アルゼンチン	1973年～	2004年～	スペイン	—
AT オーストリア	1900年～	1975年～	英・仏・蘭	—
AU オーストラリア	1922年～	2000年～	—	○
BA ボスニア	1998～2001年	—	—	—
BE ベルギー	1927年～	1984年～	英	○
BG ブルガリア	1973年～	—	英	—
BR ブラジル	1973年～	1995年～	ポルトガル	—
CA カナダ	1874年～	2003年～	英・仏	—
CH スイス	1888年～	1958年～	独・仏・英	○
CL チリ	2005～2008年	—	スペイン	—
CN 中国	1985年～	1985年～	英	—
CO コロンビア	1995年～	2003年～	スペイン	—
CR コスタリカ	2007年～	—	スペイン	—
CS 旧チェコスロバキア	1973～1993年	2000年のみ	英	—
CU キューバ	1974年～	2010年のみ	スペイン	—
CY キプロス	1975年～	—	—	○
CZ チェコ	1993年～	2000年～	英	○
DD 旧東ドイツ	1952～1999年	1992～2004年	—	—
DE ドイツ (旧西ドイツ含む)	1852年～	1978年～	独・英	○
DK デンマーク	1968年～	1982年～	英	○
DO ドミニカ	2001～2008年	—	スペイン	—
DZ アルジェリア	2002～2005年	—	—	—
EA ユーラシア特許	1996年～	1996年～	英	○
EC エクアドル	1990年～	—	スペイン	—
EE エストニア	1994年～	2005年～	—	—
EG エジプト	1976年～	—	—	—
EP 欧州特許	1978年～	1978年～	英・独・仏	○
ES スペイン	1968年～	1992年～	スペイン	○
FI フィンランド	1968年～	1993年～	英	—
FR フランス	1902年～	1969年～	仏・英	○
GB イギリス	1893年～	1968年～	英	○
GC 湾岸協力理事会	2002～2007年	—	—	—
GE グルジア	2000年～	—	英	—
GR ギリシャ	1977年～	1989～1997年	英	○
GT グアテマラ	1966～2007年	—	スペイン	—
HK 香港	1976年～	2004年～	—	—
HN ホンジュラス	2005～2010年	—	スペイン	—
HR クロアチア	1994年～	—	—	—
HU ハンガリー	1973年～	1990年～	英	—
ID インドネシア	1996～2002年	—	—	—
IE アイルランド	1973年～	1993年～	英	—
IL イスラエル	1968年～	1996年～	英	—
IN インド	1975～2004年	—	—	—
IS アイスランド	1993～2009年	—	—	—
IT イタリア	1973年～	1989～2001年	伊・英	—
JP 日本	1971年～	2011年～	—	○
KE ケニア	1975～1989年	—	—	—

《次ページに続く》

《前ページからの続き》

収録国	書誌の収録※1	法的状況の収録	抄録の収録※2	引用情報の収録
KR 韓国	1978年～	—	英	—
LT リトアニア	1992年～	1995年～	英	—
LU ルクセンブルク	1945年～	1986年～	英	○
LV ラトビア	1994年～	—	英	—
MA モロッコ	1993年～	—	仏	—
MC モナコ	1975年～	1972～1992年	英	—
MD モルドバ	1994年～	1994年～	英	—
MN モンゴリア	1972～1989年	—	—	—
MT マルタ	1967～1992年	—	—	—
MW マラウイ	1973～1994年	—	—	—
MX メキシコ	1980年～	—	英・スペイン	—
MY マレーシア	1953～1989年、 2010年～	—	英	—
NI ニカラグア	2003～2008年	—	スペイン	—
NL オランダ	1924年～	1973～2010年	英	○
NO ノルウェー	1923年～	2001年～	—	—
NZ ニュージーランド	1978年～	2001年～	英	—
OA アフリカ知的所有権機構	1992～2007年	—	—	—
PA パナマ	1996～2010年	—	スペイン	—
PE ペルー	1992年～	—	スペイン	—
PH フィリピン	1975～1999年	1990～1997年	—	—
PL ポーランド	1973年～	2007年～	英	—
PT ポルトガル	1976年～	1991年～	ポルトガル・英	—
RO ルーマニア	1973年～	2006～2009年	英	—
RS セルビア	2006年～	—	英	—
RU ロシア	1993年～	2005年～	英	—
SE スウェーデン	1891年～	1995年～	英	—
SG シンガポール	1983年～	—	英	○
SI スロベニア	1992年～	2005年～	英	—
SK スロバキア	1993年～	2011年～	英	—
SM サンマリノ	2000年～	—	—	—
SU 旧ソビエト連邦	1972年～	—	英	—
SV エルサルバドル	2000年～	—	スペイン	—
TJ タジキスタン	1998～2007年	—	—	—
TR トルコ	1973～2010年	—	トルコ・英	○
TW 台湾	2000年～	2000年～	英	—
UA ウクライナ	1999～2008年	—	英	—
US アメリカ	1836年～	1968年～	英	○
UY ウルグアイ	2007年～	—	スペイン	—
VN ベトナム	1984～1997年	—	—	—
WO PCT国際出願	1978年～	1978年～	英・仏・その他	○
YU 旧セルビア・モンテネグロ (旧ユーゴスラビア)	1973～2006年	—	英	—
ZA 南アフリカ	1971～2010年	—	—	—
ZM ザンビア	1968～1994年	—	—	—
ZW ジンバブエ	1980～1995年	—	—	—

※1：収録件数が極端に少ない国は除外 ⇒ BY(ベラルーシ 3 件)、KZ(カザフスタン 13 件)、TT(トリニダード・トバゴ 1 件)

※2：INPADOC Web サイト(下記参照)の「Contents and coverage of the DOCDB bibliographic file」より作成

※3：INPADOC Web サイト(下記参照)の「Contents and coverage of the INPADOC legal status file」より作成

・INPADOC Web サイト ☞ <http://www.epo.org/searching/essentials/data/tables.html>

※4：抄録に使用されている言語の種類。

主な定型出力形式と出力料金

[2012年1月現在]

出力形式	DialogWeb出力形式	出力内容	ファミリーの表	法的状況	抄録	引用情報	出力料金※ ¹
1	—	Dialog レコード番号	—	—	—	—	無料
2	—	基本特許の書誌と抄録 〔従来の形式4（基本特許の書誌）に抄録を加えた形式〕	—	—	基本特許のみ	—	\$0.63
3	Medium	基本特許の書誌（特許番号・発行日、タイトル、出願人、発明者）とパテントファミリーの表	○	—	—	—	\$12.00
4	—	形式3の内容にEP・US・WOの書誌・抄録・法的状況・引用情報を加えた形式	○	EP・US・WOのみ	EP・US・WOのみ	EP・US・WOのみ	\$12.00
5	—	基本および対応特許の書誌とパテントファミリーの表（抄録・引用情報・法的状況は含まない）	○	—	—	—	\$12.00
6	Short	基本特許番号と発行日、タイトル、レコードの種類	—	—	—	—	\$0.63
7	—	形式3の内容に法的状況を加えた形式	○	○	—	—	\$12.00
8	Free	基本特許発行年、全てのタイトル、全てのIPC	—	—	—	—	無料
9	Long	抄録および引用情報を除くフルレコード	○	○	—	—	\$12.00
15	—	Weekly Alert 用ロング形式： 基本特許番号と発行日、基本特許タイトル、更新情報の概要と更新の詳細	—	更新分のみ	—	—	\$2.25
16	—	Weekly Alert 用ショート形式： 基本特許番号と発行日、基本特許タイトル、更新情報の概要	—	—	—	—	\$1.25
28	—	基本特許のタイトル、発行年、レコードの種類	—	—	—	—	無料
35	—	法的状況を除くフルレコード	○	—	○	○	\$12.00
39	Full	抄録および引用情報を含むフルレコード	○	○	○	○	\$12.00
K	—	KWIC 形式：ヒットしたタームの前後の文脈を一定の枠で出力	—	—	—	—	無料
検索料金		DialUnit	\$6.29 /unit				
		ConnectTime	\$1.58 /分				
RANK コマンド		\$0.06 /件					
Alert 基本料金		Weekly	\$5.75				
		Monthly	\$22.00				
国コードを使用した出力※ ²		1ヶ国	\$4.50				
		2ヶ国	\$9.00				
		3ヶ国以上	\$12.00				

※1:オンライン出力、オフライン出力、XML出力ともに同じ料金

※2:[入力例 → T S1/WO,US/1-15]指定した国がレコード中に存在しなくても課金は発生してしまいますので、"PC=US"等の発行国検索で限定した後に実行してください。

※今後料金改定の可能性があります。最新の料金確認方法は、P.22をご参照下さい。

【 INPADOC は 年間固定料金制 がお勧め！ 】

INPADOC および特許全文データベースは、年間固定料金のご契約が可能です。詳細は弊社(03-3452-1242)まで、お問い合わせください。

INPADOC (ファイル 345) における特許種別コードと特許番号・出願番号

◆ (下線)は出願年、数字 は特許発行年を意味します。

◆ 下記の特許種別名は、INPADOC ホームページ(☞巻末(奥付))に掲載された英文資料の日本語訳です。厳密な内容については、原文をご参照ください。

[2012年3月 現在]

アフリカ工業所有権機構 [1984年～]		特許番号例(PN=)	出願番号例(AN=)
AP D0	特許出願	AP <u>2000</u> 01939	AP <u>2000</u> 1939
AP A	特許	AP 1734	
アルゼンチン [1973年～]			
AR A1	発明特許	AR 54093	～1995年: AR <u>1974</u> 253235
AR A2	分割特許出願(新法; 1996/09/25～)		1996年～: AR P <u>1999</u> 0103408
AR A3	追加特許出願(新法; 1996/09/25～)		AR M <u>2006</u> 0102073
AR A4	実用新案出願(新法; 1996/09/25～)		
AR Q	輸入特許		
オーストリア [1900年～]			
AT A	公告特許(旧法)	AT <u>1997</u> 00230	AT <u>2004</u> 2043
AT A1	サーチレポート付き公開特許(2005/8～)	AT 501137	
AT A2	サーチレポート無し公開特許(2005/8～)		
AT A3	サーチレポートの公開(2005/8～)		
AT A4	公開特許(特許公報と同時発行)		
AT B	特許(旧法)		
AT B1	登録特許(2005/8/1～)		
AT B8	登録特許フロントページの訂正		
AT T	EP特許の翻訳		
AT U1	サーチレポート付き実用新案		
AT U2	サーチレポート無し実用新案		
AT U3	実用新案サーチレポートの公開		
オーストラリア [1922年～]			
AU A	公開特許	AU <u>1996</u> 63932	AU <u>1996</u> 63932
AU A1	公開特許(2001/5/24～)		
AU A2	公開後の補正(2001/5/24～)		
AU A4	登録新案特許(2001/5/24～)		
AU A5	公告新案特許(2001/5/24～)	AU <u>2007</u> 100409	
AU A8	公開特許フロントページの訂正(2001/5/24～)		
AU A9	公開特許明細書の訂正(2001/5/24～)		
AU B1	登録特許(公開を経ない; 2001/5/24～)		
AU B2	登録特許(公開を経た; 2001/5/24～)		
AU B3	登録小特許(2001/5/24～)	AU 637039	
AU B4	新案特許証明証(2001/5/24～)		
AU B8	登録特許フロントページの訂正		
AU B9	登録特許明細書の訂正	AU <u>2006</u> 101050	
AU C	登録特許の補正		
AU C1	登録小特許の補正(2001/5/24～)	AU 741060	
AU D0	特許出願	AU <u>2002</u> 313838	
ボスニア・ヘルツェゴビナ [1998～2001年]			
BA A	特許出願	BA <u>1997</u> 204	BA <u>1997</u> 204
BA B1	旧ユーゴスラビア特許権の移管		
ベルギー [1927年～]			
BE A	特許	BE 640435	BE 640435
BE A1	特許(20年; フランス語)		
BE A2	特許(20年; オランダ語)		
BE A3	特許(20年; ドイツ語)		BE <u>2004</u> 21
BE A4	サーチレポート付き改良特許(20年)		
BE A5	クレーム補正した改良特許(20年)		
BE A6	改良特許(6年)		
BE A7	補正した改良特許(6年)	BE <u>2004</u> 21	

BE A8	輸入特許		BE 640435
ブルガリア [1973 年～]		特許番号例 (PN=)	出願番号例 (AN=)
BG A	特許出願公開(1993/12～)		
BG A1	発明者証		
BG A2	追加発明者証		
BG A3	特許		
BG A4	追加特許	BG 108085	BG <u>2003108085</u>
BG B1	特許(2次公報;1993/12～)		
BG B2	特許(1次公報;1993/12～)		
BG U	実用新案出願公開(1993/12～)		
BG U1	登録実用新案(2006/11/9～)		
BG Y1	実用新案(2次公報;1993/12～)		
ブラジル [1973 年～]			
BR D0	特許出願/実用新案出願	BR <u>199509805</u>	
BR A	特許出願		
BR A2	特許出願	BR PI0613152	
BR B1	登録特許(2008/11/11～)	BR 9509805	BR <u>19959805</u>
BR C1	追加発明者証		
BR C2	補正した追加発明者証	BR PI0900179	
BR E2	追加発明者証(2008/11/11～)		
BR U	実用新案出願	BR 8303478	
BR U2	サーチレポート付き実用新案		BR 833478
BR Y1	登録実用新案(2008/11/11～)	BR MU8403487	
カナダ [1874 年～]			
CA A	特許(～1972 年)	CA 900179	CA D900179
CA A1	公開特許(1973 年～)		
CA A2	分割特許		
CA B	再発行特許	CA 1037216	CA 254541
CA C	特許(1990/10/16～)		
CA C2	分割特許		
スイス [1888 年～]			
CH A	未審査特許		
CH A1	サーチレポート付き公開特許(2008/7/1～)		
CH A2	サーチレポートなし公開特許(2008/7/1～)		
CH A3	サーチレポートの公開(2008/7/1～)		
CH A5	未審査登録特許(1975/2/28～2008/6/30)		
CH A8	フロントページの訂正	CH 696477	CH <u>20031374</u>
CH B	審査済み特許(1962/7/31～1975/2/14)		
CH B1	登録特許(2008/7/1～)		
CH B5	登録特許(1975/2/28～2008/6/30)		
CH D	公開特許(1962/2/15～1978/8/31)		
CH E	追加特許		
チリ [2005～2008 年]			
CL A1	特許出願(1991/8/14～)	CL <u>7152004</u>	CL <u>20073851</u>
CL B	登録特許	CL 43173	
CL U	実用新案出願(1991/8/14～)	CL <u>37702007</u>	CL <u>37702007</u>
中国 [1985 年～]			
CN A	公開特許(1985 年 9 月～)	～1988 年:	
CN B	公告特許(～1992 年)/登録特許(2010 年 4 月～)	CN <u>1987103447</u>	CN <u>1996106886</u>
CN C	登録特許(1993 年～2010 年 3 月)		
CN U	実用新案出願(～1992 年)/登録実用新案(2010 年 4 月～)	1989 年～:	
CN Y	登録実用新案(1993 年～2010 年 3 月)	CN 1011571	
コロンビア [1995 年～]			
CO A1	特許出願	CO 4410333	CO <u>96015833</u>
CO A2	PCT 出願の国内移行	CO 6280581	CO <u>2010101023</u>
コスタリカ [2007 年～]			
CR A	特許出願		CR 11043
CR U	実用新案出願	CR 11043	

旧チェコスロバキア [1973～1993 年]		特許番号例 (PN=)	出願番号例 (AN=)
CS A	特許出願		
CS A1	発明者証出願(1973 年～)	CS 198603280	
CS A2	特許出願(1973 年～)		
CS A3	特許出願(1991 年～)		
CS B1	発明者証	CS 261565	CS 19863280
CS B2	特許		
CS B3	追加発明者証		
CS B5	特許明細書(～1972 年)		
CS B6	特許明細書(1991 年～)		
キューバ [1974 年～]			
CU A	公報発行(～1984 年)		
CU A1	発明者証(1983 年～)	CU 35555	CU 198135555
CU A3	発明特許証		
キプロス [1975 年～]			
CY A	特許(1921/5/6～1998/3/31)		
CY B1	登録特許(1998/4/1～)	CY 2122	CY 19911949
チェコ [1993 年～]			
CZ A3	特許出願(1993 年～)	CZ 199400511	
CZ B6	登録特許(1993/3/17～)		CZ 200516208
CZ U1	実用新案	CZ 282973	
旧東ドイツ [1952～1999 年]			
DD A	特許		
DD A1	経済特許	DD 66630	DD 125311
DD A2	追加経済特許		
DD A3	経済特許		
DD A4	追加経済特許		
DD A5	専用経済特許		
DD A6	追加専用経済特許		
DD A7	専用特許/特許出願公開		
DD A9	公報の公開(1 次公報)		
DD B	特許		
DD B1	経済特許(Sect.18)/登録特許	DD 66630	DD 125311
DD B2	登録特許		
DD B3	専用特許(Sect.18)		
DD B5	公報の公開(2 次公報)		
DD C2	経済特許(Sect.19)		
DD U	実用新案		
ドイツ(旧西ドイツ含む) [1852 年～]			
DE A1	公開特許(1 次公報;1968 年～)		
DE A5	独語による PCT 出願(タイトルページのみ)		
DE A8	フロントページの訂正(2004 年～)		
DE A9	明細書の訂正(2004 年～)		
DE B	公告特許(1957 年～)	～1994 年:	～1994 年:
DE B1	公告特許(1 次公報;1969 年～)	DE 4028766	DE 4028766
DE B2	公告特許(2 次公報;)		
DE B3	登録特許(1 次公報;2004 年～)		
DE B4	登録特許(2 次公報;2004 年～)	1995～2003 年:	1995～2003 年:
DE B8	フロントページの訂正(登録特許;2004 年～)	DE 19523076	DE 19523076
DE B9	明細書の訂正(登録特許;2004 年～)		
DE C	特許		
DE C1	特許明細書(1 次公報;～2003 年)	2004 年～:	2004 年～:
DE C2	特許明細書(2 次公報;～2003 年)	DE 102004052150	DE 102004052150
DE C3	特許明細書(3 次公報;～2003 年)		
DE C5	補正した特許(2004 年～)		
DE C8	補正特許のフロントページの訂正(2004 年～)		
DE C9	補正特許の明細書の訂正(2004 年～)		
DE D1	EP 登録特許の国内移行	～1994 年:	～1994 年:
DE D2	PCT 出願からの国内移行	DE 4028766	DE 4028766
DE I1	出願証明書の発行		

DE I2	登録証明書の発行		
DE T0	PCT 出願の翻訳	1995～2003 年:	1995～2003 年:
DE T1	EP/PCT 出願の翻訳	DE 19523076	DE 19523076
DE T2	EP 特許の翻訳		
DE T3	補正した EP 特許の翻訳		
DE T4	訂正した EP 特許の翻訳	2004 年～:	2004 年～:
DE T5	PCT 出願の翻訳(2004 年～)	DE 102004052150	DE 102004052150
DE T8	EP/PCT 出願翻訳フロントページの訂正		
DE T9	EP/PCT 出願翻訳明細書の訂正		
DE U	実用新案(～1994 年)		
DE U1	実用新案(1995 年～)		
DE U8	実用新案フロントページの訂正		
DE U9	実用新案明細書の訂正		
デンマーク [1868 年～]		特許番号例(PN=)	出願番号例(AN=)
DK D0	特許出願	DK 200700723	
DK A	未審査公開特許		
DK B	公告特許		
DK B1	特許明細書		
DK C	特許明細書	DK 132771	DK 2007723
DK T3	EP 特許の翻訳		
DK T4	補正した EP 特許の翻訳		
DK T5	訂正した EP 特許の翻訳		
DK U1	実用新案出願公開		
DK U3	実用新案明細書	DK 200700155	
DK U4	実用新案明細書(登録/審査済み)		
ドミニカ [2001～2008 年]			
DO A	特許出願	DO P20060236	DO P20060236
アルジェリア [2002～2005 年]			
DZ A1	発明特許	DZ 1533	DZ 1991132
ユーラシア特許 [1996 年～]			
EA A1	サーチレポート付き公開特許		
EA A2	サーチレポート無し公開特許	EA 19980446	EA 1998446
EA A3	サーチレポートの公開		
EA B1	特許	EA 2756	
エクアドル [1990 年～]			
EC A	特許出願	EC SP055978	EC SP055978
EC S	意匠出願	EC SDI045011	EC SDI045011
EC U	実用新案	EC SMU066418	EC SMU066418
エストニア [1994 年～]			
EE A	特許出願公開	EE 199600068	
EE B1	登録特許	EE 4420	EE 199668
EE U1	登録実用新案	EE 00414	
エジプト [1976 年～]			
EG A	発明特許/追加特許	EG 23340	EG 2003298
欧州特許 [1978 年～]			
EP A1	サーチレポート付き公開特許		
EP A2	サーチレポート無し公開特許		
EP A3	サーチレポートの公開		
EP A4	補充サーチレポート		
EP A8	公開特許フロントページの訂正	EP 1017836	EP 1998906730
EP A9	公開特許明細書の訂正		
EP B1	登録特許		
EP B2	補正した登録特許		
EP B3	登録特許のクレームの減縮補正		
EP B8	登録特許フロントページの訂正		
EP B9	登録特許明細書の訂正	EP 1017836	EP 1998906730
スペイン [1968 年～]			
ES A1	サーチレポート付き公開特許(PN>2000000)	ES 2263392	ES 20052828

ES A2	サーチレポート無し公開特許(PN>2000000)		
ES A3	サーチレポートの公開		
ES A6	サーチレポート無し登録特許		
ES B1	サーチレポート付き登録特許		
ES B2	審査済み登録特許		
ES D0	特許出願		
ES H1	発明特許(～1878年)		
ES H3	輸入特許(～1878年)	ES 2263392	ES 20052828
ES R	サーチレポートの公開		
ES T1	EP特許のクレーム翻訳		
ES T3	EP登録特許の明細書翻訳		
ES T4	EP登録特許の明細書翻訳の補正		
ES T5	EP登録特許の明細書翻訳の修正(1996年～)		
ES U	実用新案出願(1次公報)		
ES Y	実用新案(2次公報)		
フィンランド [1968年～]		特許番号例(PN=)	出願番号例(AN=)
FI D0	特許出願		
FI V0	実用新案出願	FI 200202168	
FI A	公開特許		FI 20022168
FI B	公告特許		
FI B1	特許	FI 102861	
FI C	特許		
FI U1	登録実用新案		
フランス [1902年～]			
FR A	特許(～1969年)		FR 111730
FR A1	公開特許(1次公報)		
FR A2	追加特許証(1次公報)		
FR A3	実用証明書(1次公報)		
FR A4	追加実用証(1次公報)		
FR A5	特許		
FR A6	追加特許証(1次公報)		
FR A7	実用新案証(1次公報)	FR 2735719	FR 19967741
FR B	特許		
FR B1	特許(2次公報)		
FR B2	追加特許証(2次公報)		
FR B3	実用新案証(2次公報)		
FR B4	追加実用新案証(2次公報)		
FR E	追加特許証		
FR F	追加医薬特許		FR 145900
FR M	医薬特許		
イギリス [1893年～]			
GB D0	特許出願	GB 200702152	
GB A	公開特許(2,000,000～)/特許明細書(～1,999,999)		
GB A8	公開特許フロントページの訂正		
GB A9	公開特許明細書の訂正	GB 2431057	GB 20072152
GB B	登録特許(2,000,000～)/補正特許明細書(～1,999,999)		
GB B8	登録特許フロントページの訂正		
GB C	登録特許明細書の訂正		
湾岸協力会議 [2002～2007年]			
GC A	登録特許	GC 328	GC 2003P6408
グルジア [2000年～]			
GE B	発明特許(2次公報)	GE P20115366	GE AP2009011184
GE Y	実用新案(2次公報)	GE U20111692	GE AU2010011712
ギリシャ [1977年～]			
GR A	特許出願(新法)		
GR A1	発明特許	GR 2002100131	GR 2002100131
GR A7	追加特許		
GR B	特許(新法)	GR 1000585	
GR B1	特許(新法;公開を経ない)	GR 1000585	GR 2002100131

GR B2	特許(新法;公開を経た)		
GR T1	EP 特許のクレーム翻訳(新法)	GR 1000585	
GR T3	EP 特許の明細書翻訳(新法)		GR <u>2002100131</u>
GR U	実用新案出願(新法)	GR <u>1999200168</u>	
GR Y	実用新案(新法)	GR 2000058	
グアテマラ [1966~2007 年]		特許番号例(PN=)	出願番号例(AN=)
GT A	特許出願	GT <u>199700041</u>	GT <u>199700041</u>
香港 [1976 年~]			
HK A	英国輸入特許	HK <u>19951959</u>	
HK A1	標準特許(新法)		HK <u>19951959</u>
HK A2	短期特許(新法)	HK 1003936	
ホンジュラス [2005~2010 年]			
HN A	特許出願	HN <u>2009003273</u>	HN <u>2009003273</u>
クロアチア [1994 年~]			
HR A2	サーチレポート無し公開特許		
HR B1	登録特許(2000 年~)		
HR B3	短期間特許(2000 年~)	HR <u>20030624</u>	HR <u>2003624</u>
HR T1	EP 特許のクレーム翻訳		
HR T3	EP 特許の明細書翻訳		
ハンガリー [1973 年~]			
HU D0	特許出願		
HU V0	実用新案出願		
HU A	公開特許	HU <u>199904666</u>	
HU A1	サーチレポート付き公開特許		
HU A2	サーチレポート無し公開特許		
HU A3	サーチレポートの公開		HU <u>19994666</u>
HU B	特許(2 次公報)/サーチレポート付き特許		
HU B1	特許(1 次公報;新法)	HU 200980	
HU B3	輸入特許		
HU U	実用新案出願公開	HU 3172	
インドネシア [1996~2002 年]			
ID A	特許出願		
ID B	特許	ID 23764	ID <u>1999824</u>
ID S	簡易特許		
アイルランド [1973 年~]			
IE L	特許抄録		
IE A1	特許出願	IE <u>20040607</u>	
IE A2	短期特許出願		IE <u>2004607</u>
IE B1	特許明細書		
IE B2	短期間特許	IE 62855	
イスラエル [1968 年~]			
IL A	公告特許	IL 71466	IL 71466
IL D0	特許出願		
インド [1975~2004 年]			
IN A1	公告特許	IN 184143	IN <u>1997MA2351</u>
アイスランド [1993~2009 年]			
IS A	特許出願公開(1991 年~)		
IS A7	特許出願公開(1923~1990 年)	IS 4582	IS 4582
IS B	特許明細書		
IS B6	特許明細書		
イタリア [1973 年~]			
IT A	特許	IT 749733	IT D749733
IT A1	発明特許出願		
IT A3	実用新案出願もなされた特許出願	IT <u>2001MC0114</u>	~1990 年: IT <u>198968074</u>
IT B	発明特許		
IT B1	登録特許	IT 1232435	
IT D0	特許出願		1991 年~: IT <u>2001MC114</u>
IT U1	実用新案出願	IT <u>2001MC0114</u>	

IT U3	特許出願もなされた実用新案出願		
IT U4	変換実用新案出願	IT 2001MC0114	IT 198968074
IT V0	実用新案出願		IT 2001MC114
IT Y1	登録実用新案		
IT Z2	実用新案	IT 244901	
日本〔1971年～〕		特許番号例(PN=)	出願番号例(AN=)
JP A	公開特許(1973年～)※1 公表公報(2000年～)	～1999年:和暦&西暦	
JP T	公表特許(1979～1999年)※1	JP 58012345(昭和)	
JP T1	翻訳文の公開(1973年～)※1	JP 1983012345	
JP U	公開実用新案(1971年～)※1	JP 9001778(平成)	JP 1981110530
JP Y1	公告実用新案(1次公報;1964年～)※1	JP 1997001778	
JP Y2	公告実用新案(2次公報;1973年～)※1 登録実用新案(1996年～)※1	2000年～:西暦のみ JP 2002047754	JP 2000233506
JP B	公告特許(1973年～)※1		
JP B1	登録特許(公開を経ない;1997年～)	JP 3847843	
JP B2	登録特許(公開を経た;1996年～)		
JP C	登録番号(旧法;1975年～)	JP 1162301	
※1:公開特許、公告特許、公開実用新案、公告実用新案の特許番号および出願番号の入力形式は同一形式である為、区別して検索する場合は、特許種別コードを(S)近接演算子でかけ合わせてください。 入力例:[特開昭 58-12345] S PN=JP 58012345(S)PC=JP A [実開昭 58-12345] S PN=JP 58012345(S)PC=JP U			
ケニア〔1975～1989年〕			
KE A	特許	KE 2802	KE 19772802
韓国〔1978年～〕			
KR A	公開特許(2000年～)	KR 2006013638	
KR B1	登録特許(1984年～)	KR 100895775 ※2	KR 20057015453
KR U	公開実用新案(1978～1983年)	KR 19990036086	
KR Y1	登録実用新案(1984～1999年)	KR 200445758	
※2:韓国登録特許番号の入力形式は、DWPI(ファイル 352)と異なっていることに注意してください。 INPADOC は先頭に“100”が入る形式となっています。例: INPADOC “KR 100213723” ⇔ DWPI “213723” 【注意】:韓国特許の収録率(弊社調べ)〔2012年3月現在〕 公開特許(2000～2004年の収録率 約80%),登録特許(2001～2004年の収録率 15%以下)			
リトアニア〔1992年～〕			
LT A	特許出願	LT 2006095	
LT B	特許明細書		LT 200695
LT R3	ソビエト特許の再登録	LT 5430	
ルクセンブルグ〔1945年～〕			
LU A	特許出願		
LU A1	サーチレポート付き公開特許	LU 51891	LU 51891
LU A2	サーチレポート無し公開特許		
LU A9	保護証明書		
ラトビア〔1994年～〕			
LV A	特許出願		
LV A3	登録特許(輸入特許)		
LV A4	LV-US 協定に基づく特許出願	LV 10972	LV 199599
LV B	特許		
LV B4	LV-US 協定に基づく特許		
モロッコ〔1993年～〕			
MA A1	発明特許	MA 26993	MA 27273
MA B1	登録特許		
モナコ〔1975年～〕			
MC A	発明特許	MC 2480	MC 19982412
MC E	追加証明書		
モルドバ〔1994年～〕			
MD A	未審査特許出願	MD 20020234	
MD B1	審査済み特許(公開を経ない)	MD 2690	MD 2002234
MD B2	審査済み特許(公開を経た)		

MD F1	未審査登録特許(公開を経ない)	MD 3327	
MD F2	未審査登録特許(公開を経た)		MD 2002234
MD W1	未審査登録実用新案(公開を経ない)	MD 157	
モンゴル [1972~1989年]		特許番号例(PN=)	出願番号例(AN=)
MN A6	発明者証	MN 230	MN 1980364
MN A8	追加発明者証		
マルタ [1967~1992年]			
MT A	特許	MT 969	MT 1985969
マラウイ [1973~1994年]			
MW A1	特許出願	MW 198527	MW 198527
メキシコ [1980年~]			
MX A	発明特許/特許出願(新法)	MX 2006PA002292	MX 2006PA2292
MX B	登録特許/登録実用新案(新法)	MX 165975	MX 6590
MX E	発明者証		
マレーシア [1953~1989年および2010年~]			
MY A	登録特許	MY 140902	MY PI20032353
ニカラグア [2003~2008年]			
NI A	特許	NI 200600270	NI 200600270
オランダ [1924年~]			
NL A	特許出願公開	NL 197705353	NL 19775353
NL A1	公開特許		
NL B	公告特許		
NL C	特許(旧法)	NL 1024913	NL 1024913
NL C1	小特許(サーチレポート無し;6年)		
NL C2	特許(サーチレポート付き;20年)		
NL I1	保護証明書の出願		
NL I2	登録保護証明書	NL 19930040	NL 930040
ノルウェー [1923年~]			
NO D0	特許出願	NO 200501493	
NO A	公開特許		
NO B	公告特許		
NO B1	登録特許	NO 180505	NO 20051493
NO C	登録特許/特許		
NO I1	保護証明書の出願		
NO I2	登録保護証明書	NO 20060018	
ニュージーランド [1978年~]			
NZ A	特許出願	NZ 539068	NZ 539068
アフリカ知的所有権機構(OAPI) [1992~2007年]			
OA A	発明特許	OA 10865	OA 1998105
OA E	追加発明特許		
パナマ [1996~2010年]			
PA A1	特許出願	PA 8424902	PA 200284249
ペルー [1992年~]			
PE A1	特許出願	PE 17462008	PE 2007266
PE Z	実用新案出願		
フィリピン [1975~1999年]			
PH A	発明特許(1次公報)	PH 30397	PH 199449147
PH U	実用新案(1次公報)		
ポーランド [1973年~]			
PL A1	出願公開		
PL A2	仮特許出願		
PL A3	追加特許出願		
PL A4	追加仮特許出願		
PL A5	発明者証明書の明細書	PL 375691	PL 375691
PL A6	追加発明者証明書の明細書		
PL B1	特許明細書		
PL B2	仮特許		
PL B3	追加特許明細書		
PL B4	仮追加特許		

PL U1	実用新案出願		
PL U3	追加実用新案出願	PL 375691	PL 375691
PL Y1	実用新案明細書	PL 375691	PL 375691
ポルトガル [1976年～]		特許番号例(PN=)	出願番号例(AN=)
PT A	発明特許出願		
PT B	発明特許		
PT E	欧州特許の翻訳(1993/10/1～)		
PT T	実用新案出願(1992年～)	PT 102479	PT 102479
PT U	登録実用新案		
PT Y	登録実用新案		
ルーマニア [1973年～]			
RO A1	公開特許		
RO A2	発明者証		
RO A3	追加発明者証	RO 86064	RO 1982109181
RO B	登録特許(2次公報)		
RO B1	登録特許(1次公報)		
セルビア [2006年～]			
RS A	公開特許	RS P20070346	RS P20070346
RS B	登録特許	RS 51313	
RS U	小特許	RS MP1192	RS MP20100077
ロシア [1993年～]			
RU A	公開特許	RU 2003125887	RU 2003125887
RU C	特許		
RU C1	登録特許		
RU C2	登録特許(2次公報)		
RU C9	登録特許の再発行	RU 1623186	RU 2005133498
RU U1	実用新案証明証		
RU U8	実用新案フロントページの訂正		
スウェーデン [1891年～]			
SE D0	特許出願		
SE A	公開特許(新法)	SE 200402150	
SE A1	公開特許(2010/4/13～)		
SE B	公告特許		
SE C	登録特許		SE 20042150
SE C1	特許明細書(1次公報)	SE 527630	
SE C2	登録特許		
SE C9	登録特許の訂正		
SE L	抄録の公開		
シンガポール [1983年～]			
SG A1	特許出願	SG 115328	
SG A2	仮特許出願	SG 199590377	SG 19994192
SG G	英国輸入特許	SG 199400326	
スロベニア [1992年～]			
SI A	特許		
SI A2	短期特許	SI 199200167	
SI A8	変換特許		SI 1992167
SI B	クレームの補正	SI 9011832	
SI T1	EP 特許クレームの翻訳	SI 1361880	
SI T2	EP 特許クレーム補正の翻訳	SI 1361880	
スロバキア [1993年～]			
SK A3	特許出願	SK 200301132	
SK B6	特許	SK 280304	SK 20031132
SK U1	実用新案	SK 201150094	
SK Y1	実用新案	SK 5787	

サンマリノ [2000年～]		特許番号例(PN=)	出願番号例(AN=)	
SM A	公開特許	SM <u>2001</u> 00012	SM <u>2001</u> 12	
SM B	登録特許			
旧ソビエト連邦 [1972年～]				
SU A	発明者証	SU 1840549	SU 2242673	
SU A1	発明者証			
SU A2	追加発明者証			
SU A3	発明特許			
SU A4	追加特許			
エルサルバドル [2000年～]				
SV A	特許	SV 2007002213	SV <u>2005</u> 2213	
タジキスタン [1998～2007年]				
TJ A	特許出願	TJ <u>2000</u> 0619	TJ <u>2000</u> 619	
TJ B	登録特許	TJ 202		
トルコ [1973～2010年]				
TR A	特許明細書	TR 28764	TR <u>1995</u> 292	
TR A1	サーチレポート付き公開特許	TR <u>2006</u> 03208		
TR A2	サーチレポート無し公開特許			
TR A3	サーチレポート			
TR T1	サーチレポート付き PCT 出願の翻訳			
TR T2	サーチレポート無し PCT 出願の翻訳			
TR T3	EP 特許のクレーム翻訳			
TR T4	EP 登録特許の翻訳			
TR U	実用新案			
台湾 [2000年～]				
TW A	公開特許(2010年～)	TW <u>2010</u> 09041	TW <u>1999</u> 112014	
TW B	特許	TW 497083		
TW U	登録実用新案			
TW Y	登録実用新案			
ウクライナ [1999～2008年]				
UA A	特許明細書	UA 65267	UA <u>2003</u> 66030	
UA A1	登録特許(ソビエト発明者証からの移行)			
UA C2	登録特許(ソビエト特許からの移行)			
UA U	実用新案明細書			
米国 [1836年～]				
US A	登録特許(～2000年)	US 5706726	US <u>1996</u> 671799	
US A1	公開特許(1次公報;2001年～)	US <u>2006</u> 0028224		
US A2	公開特許(再発行;2001年～)			
US A9	公開特許の訂正(2001年～)			
US B1	～2000年:再審査証明書(1回目) 2001年～:登録特許(公開を経ない)	US 5706726		US <u>2004</u> 916063
US B2	～2000年:再審査証明書(2回目) 2001年～:登録特許(公開を経た)			
US C1	再審査証明書(1回目;2001年～)			
US E	再発行特許(～2000年)	US RE35352		US <u>1996</u> 671799
US E1	再発行特許(2001年～)			
US H	発明登録(～2000年)	US H1303		US <u>2004</u> 916063
US H1	発明登録(2001年～)			
US I4	防衛出願	US T102603		
US I5	TVPP 出願公開(1975～1976年のみ)	US B449989		
US P	植物特許(～2000年)	US PP11727		
US P1	公開植物特許(2001年～)	US <u>2007</u> 0150992		
US P2	登録植物特許(公開を経ない;2001年～)	US PP17851		
US P3	登録植物特許(公開を経た;2001年～)			

US S1	意匠特許	US D546025	
ウルグアイ [2007年～]		特許番号例(PN=)	出願番号例(AN=)
UY A1	特許出願	UY 31094	UY 31094
UY Q	意匠出願	UY 3813	UY 3813
UY U	実用新案出願	UY 4228	UY 4228
ベトナム [1984～1997年]			
VN A1	特許		
VN A6	発明者証	VN 264	VN <u>1993</u> 589
VN U	実用新案		
PCT 国際出願 [1978年～]			
WO A1	サーチレポート付き公開特許		
WO A2	サーチレポート無し公開特許	WO <u>1995</u> 012381	WO <u>1994</u> FR1261
WO A3	サーチレポートの公開		
WO A8	公開特許フロントページの訂正	WO <u>2006</u> 045292	WO <u>2005</u> DE1924
WO A9	公開特許明細書の訂正		
WO B1	クレームの補正		
旧セルビア・モンテネグロ(旧ユーゴスラビア) [1973～2006年]			
YU A	特許出願	YU <u>1974</u> 3285	YU <u>1974</u> 3285
YU B	特許明細書/登録特許(2次公報)	YU 40182	
南アフリカ [1971～2010年]			
ZA A	特許明細書		
ZA D	特許明細書(同一番号で2つの出願)	ZA <u>1996</u> 09362	ZA <u>1996</u> 9362
ザンビア [1968～1994年]			
ZM A1	特許出願	ZM <u>1977</u> 69	ZM <u>1977</u> 69
ジンバブエ [1980～1995年]			
ZW A1	発明特許	ZW <u>1986</u> 224	ZW <u>1986</u> 224

◆ __ (下線)は出願年、数字 は特許発行年を意味します。

Dialog 特許全文データベース

データベースの概要

- ・特許明細書全文または抄録・クレームなどを検索対象とした技術内容調査に適しています。
- ・特許明細書の全文を収録するデータベースは下記の4種類です。

[2012年3月現在]

	PCT Patents Fulltext (349)	European Patents Fulltext (348)	US Patents Fulltext (654・652)	German Patents Fulltext (324)	Chinese Patents Fulltext (325)
作成 機関	Thomson Reuters社	欧州特許庁	Dialog社	Univentio社(～2007年) Thomson Reuters社 (2008年～)	Scipat社
収録 範囲	1978年～	1978年～	ファイル652:1971～ 1975年 ファイル654:1976年～	書誌:1967年～ ドイツを指定国とした 欧州特許/PCT出願の 翻訳文:2008年～	1985年以降の特許と 実用新案
全文 収録 条件	使用言語で限定: 英語・仏語・独語・スペ イン語の場合に収録 それ以外の言語は、 書誌と抄録を収録	年代で限定 公開:1986年～ 登録:1991年～ PCT経由のEP公開特 許は全文未収録(書誌 のみ収録)	特に無し	年代で限定 1980年～	特に無し
図面 収録	代表図面	未収録	ファイル652:未収録 ファイル654:代表図面	代表図面	代表図面
法的 状況	収録	収録	収録	未収録	収録
レコード 構成	1公報=1レコード	1出願=1レコード 公開と登録をマージし て収録	1公報=1レコード 公開と登録を分けて収 録	1公報=1レコード 公開と登録(公告)を 分けて収録	1公報=1レコード 公開と登録(公告)を 分けて収録
言語 比率	英:独:仏:スペイン:他= 68:13:4:1:14	英:独:仏=74:20:6	英語のみ	機械英訳の全文 (2007年まで収録) 2008年以降は、ドイツ 語の全文のみ	機械英訳の全文
特徴	・全文はOCRでスキャ ンして電子化 ・英語と仏語による抄 録	・公開時のクレームは 出願言語、登録時のク レームは英語・独語・ 仏語の3言語で収録 ・独語および仏語の特 許は英文抄録を追加 収録(2000年迄)	・公報発行日の即日に 更新 ・IFI社から提供された データを追加収録	・全文はOCRでスキャ ンして電子化 ・2007年までは機械英 訳した全文を収録 (2008年以降はドイツ 語の全文のみを収録)	・統計的機械翻訳によ る英語の全文 ・公報PDFリンク

代表的な出力形式と料金一覧

[2012年1月現在]

出力形式 〔基本的な出力内容〕	PCT Patents Fulltext (349)	European Patents Fulltext (348)	US Patents Fulltext (654・652)	German Patents Fulltext (324)	Chinese Patents Fulltext (325)	
2 〔書誌, IPC〕	\$ 3.50 法的状況も含む	\$ 3.50 引例、法的状況も含む	\$ 1.25 図面を除くフロント ページの全情報	\$ 4.00	\$ 4.00 法的状況も含む	
3 〔書誌〕	\$ 2.00	\$ 2.00	\$ 1.00	\$ 2.25	\$ 2.25	
4 〔タグ付きフル レコード〕	\$ 8.00	\$ 8.00	\$ 1.25 書誌と抄録のみ (特許分類コード 含まず)	\$ 9.25	—	
5 〔書誌, 抄録〕	\$ 6.00 法的状況も含む	\$ 6.25 引例、法的状況も含む	\$ 3.50 明細書本文を除 くフルレコード	\$ 7.00 全文収録状況含 む	\$ 7.00 法的状況も含む	
6 〔タイトル, 語数〕	\$ 0.30 発行年、使用言語 も含む	\$ 0.30 使用言語も含む	\$ 0.32 クレームの数含 む	\$ 0.32 発行年、使用言語 も含む	\$ 0.32 発行年も含む	
7 〔ほぼフルレコー ド〕	\$ 7.00 英文抄録による フルレコード	\$ 7.00 詳細な説明を除 くフルレコード	\$ 3.50 詳細な説明を除 くフルレコード	\$ 8.00 機械英訳のフル レコード	\$ 8.00 詳細な説明を除 くフルレコード	
8 〔タイトル, IPC, 語数〕	\$ 0.55 発行年、使用言語 も含む	\$ 0.55 使用言語も含む	\$ 0.61 米国分類、クレームの 数も含む	\$ 0.64 使用言語も含む	\$ 0.64	
9 〔フルレコード〕	\$ 8.00	\$ 8.00	\$ 4.25	\$ 9.25	\$ 9.25	
19 〔代表図面付き フルレコード〕	\$ 8.50	—	\$ 5.00	\$ 10.00	\$ 10.00	
K 〔ヒットした周辺 の文脈〕	無料	無料	無料	無料	無料	
検索 料金	Connect Time (/1分)	\$ 3.50	\$ 4.48	\$ 2.93	\$ 3.75	\$ 3.15
	DialUnit (/1ユニット)	\$ 5.56	\$ 6.46	\$ 6.90	\$ 5.97	\$ 5.97
Alert 基本 料金	Weekly	\$ 8.00	\$ 7.50	\$ 4.75	\$ 9.00	\$ 8.75
	Monthly	\$ 22.00 ^{※1}	\$ 22.00	\$ 31.00 ^{※1}	\$ 24.00 ^{※1}	\$ 24.00 ^{※1}
RANK コマンド (/1レコード)	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	無料	

※1: カスタムスケジュールの Alert でのみ指定可能

※: 今後料金改定の可能性があります。最新の料金確認方法は、P.22 をご参照下さい。

特許全文データベースの基本索引と検索 SUFFIX

ファイル名	PCT Patents Fulltext(349)	EP Patents Fulltext(348)	US Patents Fulltext(654)	German Patents Fulltext(324)	Chinese Patents Fulltext(325)
タイトル	/TI:タイトル	/TI:タイトル	/TI:タイトル	/TI:全タイトル /TE:英文タイトル /TG:独文タイトル	/TI:タイトル
抄録	/AB:全抄録 /AE:英文抄録 /AF:仏文抄録	/AB:抄録	/AB:抄録	/AB:全抄録 /AE:英文抄録 /AG:独文抄録	/AB:抄録
クレーム	/CM:全クレーム	/CM:全クレーム	/CM:全クレーム /BC:主要クレーム /OC:その他の クレーム	/CM:全クレーム /CE:英文クレーム /CG:独文クレーム	/CM:全クレーム
詳細な説明	/SP:詳細な説明	/SP:詳細な説明	/SP:詳細な説明	/SP:全ての詳細 な説明 /SE:詳細な説明 (英文) /SG:詳細な説明 (独文)	/SP:詳細な説明
全文	/TX*:全文	/TX*:全文	/TX*:全文	/TX*:全文	/TX*:全文
主題以外の フィールド	/CO:出願人 /LS:法的状況 テキスト	/LS:法的状況 テキスト /CO:出願人 /AU:発明者	—	/CO:出願人	—

※：上記のデータベースにおいて、“/TX” = “/CM” + “/SP” を意味します。

“/TX” は “/TI” タイトルと “/AB” 抄録を含まないことに注意してください。

Chinese Patents Fulltext(ファイル 325)

代表図面付きフルレコード(形式 19) サンプル

DIALOG(R)File 325: Chinese Patents Fulltext
 (c) 2011. SciPat Benelux NV. All rights reserved.

0003546108 Dialogレコード番号
 SciPat Acc No: CN101607175A Scipatレコード番号
 Device for degrading volatile organic compounds of gas station タイトル

Patent Assignee (name, country): QIMING YU, CN 出願人名
 Inventor (name, country): CONGYU XU, CN; QIMING YU, CN; XIAOFEN YU, CN 発明者名
 Patent Publications: 特許情報

特許番号	種別	発行日	出願番号	種別	出願日
Patent Number	Kind	Date	Applic Number	Kind	Date

Main Patent:
 CN 101607175 A 20091223 CN 200910144240 A 20090727

International Patent Classification: 国際特許分類

IPC Level Scope Position Status Version Date Action Date Source Office

International Patent Classification (Version 8):

B01D-0053/46 C I L B 20090101 20091223 H CN
 B01D-0053/74 C I F B 20090101 20091223 H CN
 B01D-0053/72 A I L B 20060101 20091223 H CN
 B01D-0053/76 A I F B 20060101 20091223 H CN

Record Type (Availability): ABSTRACT SPECIFICATION CLAIMS IMAGE レコードの種類

Word Count: 1688 語数

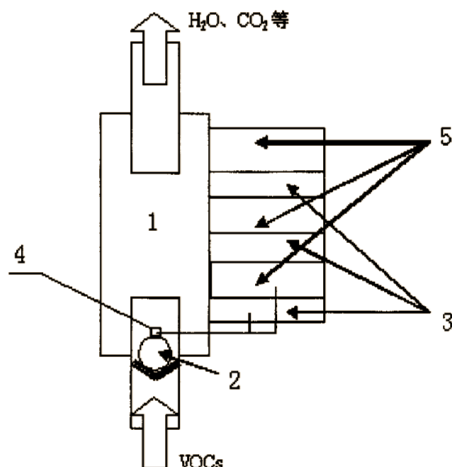
Publication Language: CHINESE

Translation Language: Human Assisted Machine Translation to English

Abstract: 抄録

The invention discloses a device for degrading volatile organic compounds (VOCs) of a gas station, comprising a VOCs degradation container, a gas-intake pressure valve, a plasma generator, a hydrone ionization generator and an on-off linkage mechanism. A switch signal wire led out from the on-off linkage of the gas-intake pressure valve of the VOCs degradation container controls the work state of the plasma generator and the hydrone ionization generator which are connected with the VOCs degradation container into a whole by layers. The whole degradation process has no secondary pollution and adopts harmless hydrone for catalysis, and the final products after the degradation of the VOCs are CO₂ and water.

Clipped Image: 代表図面



Legal Status Count: 3 法的状況イベントの数
Legal Status Information (Event Date, Event, Details): 法的状況
20100303; transfer of the right of patent application or the patent right
(transfer of the right of patent application); Effective Date:
20100205
20100217; initiative for examination as to substance/operation of substantive
examination; Effective Date: N/A
20091223; publication; Effective Date: N/A

Detailed Description: 詳細な説明

Oil station volatile organic compounds equipment for degradation
The technical field of:
The invention claims an environmental protection equipment field specifically
speaking is an oiling station volatile organic compound v0cs degradation device.
Background technology:
Oil station in the process of using not only can avoid some of the volatile
organic compound volatile organic compound V0cs substance discharged to the air
when the middle of the volatile organic compound v0cs also often harmful to
people So the volatile organic compound v0cs treatment the present in the gas
station in a difficult problem of the transmission System of volatile organic
compound v0cs treatment technology such as heat combustion catalytic combustion
adopting condensation absorbing and Absorption and other often is not suitable
for gas station discharging of volatile organic compound vocs of treatment
requirement it is not Its processing effect it can not reach the expected effect
this utility model is that the investment and running cost too high limit the
large area of popularizing So it can be realized economic and high efficiency of
volatile organic compound v0cs control and purification technology solving the
problem that the volatile oil station The organic compound v0cs the pollution
《途中省略》
Vocs of the container 1 is connected to form a whole body device.
Of said plasma body generator water molecule ionization generator 5 are set with
several mutual independent and alternately set on the volatile organic compound
vocs of the container 1 side of the volatile organic compound
Vocs degradation container 1 are connected as a whole.
When the air pressure valve 2 is opened the switch signal is immediately started
plasma generator 3 and water molecule ionization generator 5 working. 5

Claims: クレーム

1. oil station volatile organic compound of the device comprises a volatile
organic compound of the container the air pressure valve the plasma generator
switch linkage mechanism wherein the: Is equipped with several water molecule
ionization generator the water molecule ionization generator is consisted of
the box body fan water storage pipe cathode and anode electrode plate which
is composed of the fan is installed in the box body the front end of the box
body is installed in the middle of the storage water pipe water storage pipe
is set with several small holes and the electrode plate is installed on back
end of the box box body is fixed on the back end of output pipe is connected
to the volatile organic compound of the container; Volatile organic compound
of the container is set on the lower end of the air pressure valve air
pressure valve is installed on the opening linkage mechanism switch linkage
mechanism is set with switch signal line and the plasma generator water
molecule ionization generator is connected with the plasma generator plasma
outlet opening through the volatile organic compound of the container.
《途中省略》
3. According to claim 1 wherein said oil station volatile organic compound
degradation device wherein the: Said opening linkage mechanism is a switch
sensor when the valve opening the switch is model the sensor output a high
level signal is turned off when outputs a low level signal the sensor signal
wire and the plasma generator water molecule electric ion generator is
connected with the.

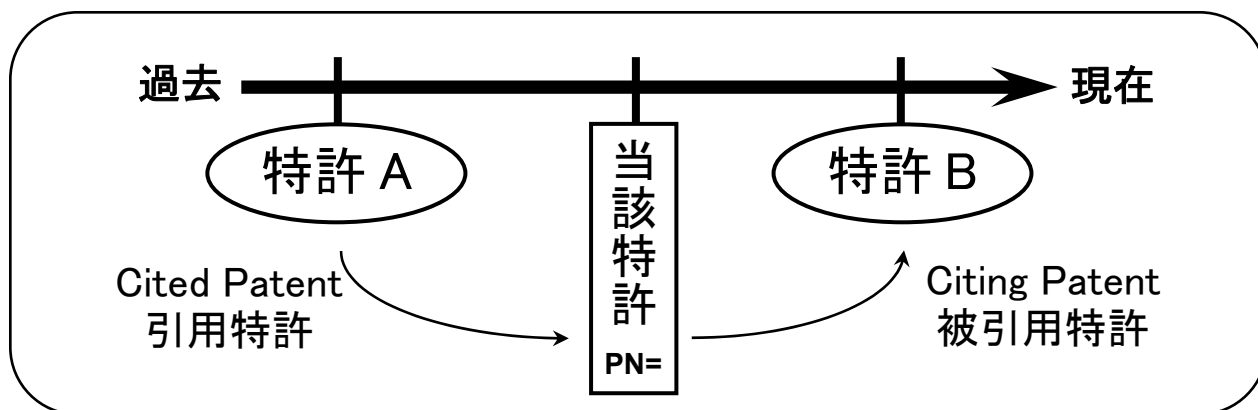
Patents Citation Index (PCI; ファイル 342)

データベースの概要

Patents Citation Index は世界主要 11 特許発行機関が発行した特許の引用特許 (Cited; 当該特許が引用している、より古い特許)・引用文献、および被引用特許 (Citing; 当該特許を引用している、後の特許) の情報をパテントファミリー単位で収録した引用特許情報に特化したデータベースです。

収録国	審査官引用	発明者引用
ベルギー	1994 年 5 月～1997 年 5 月、2007 年 3 月以降	1994 年 5 月～1997 年 5 月
ドイツ	1994 年 5 月以降	1994 年 5 月～1997 年 5 月
欧州特許	1978 年以降	1994 年 5 月～1997 年 5 月
フランス	1994 年 5 月～1997 年 5 月、2007 年 3 月以降	1994 年 5 月～1997 年 5 月
日本	1994 年 5 月以降	1994 年 5 月～1997 年 5 月
オランダ	1994 年 5 月～1997 年 5 月、2007 年 3 月以降	1994 年 5 月～1997 年 5 月
PCT	1978 年以降	1994 年 5 月～1997 年 5 月
スペイン	2007 年 3 月以降	—
英国	1994 年 5 月以降	1994 年 5 月～1997 年 5 月
米国	1973 年以降	1994 年 5 月～1997 年 5 月
ロシア	2009 年 8 月以降	—

※◆下記の 7ヶ国については、1994 年 5 月～1997 年 5 月の期間、審査官引用および発明者引用を収録
オーストリア、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、南アフリカ、スウェーデン、スイス



主な定型出力形式と出力料金

[2012 年 1 月現在]

出力形式	出力料金(\$)*	DialogWeb 出力形式	レコード内容
1	無料	—	Dialogレコード番号
2	14.24	—	書誌事項、引用特許、引用文献
3	12.04	Medium	書誌事項
4	16.44	—	タグ付きフルレコード
5	16.44	—	フルレコード
6	無料	Free	Dialogレコード番号、WPIレコード番号、タイトルの一部
7	14.24	Long	パテントファミリーの書誌事項、被引用情報
8	無料	Short	DialogおよびWPIレコード番号、資料の種類、ファミリーの数、引用の数
9	14.24	Full	フルレコード
DialUnit (1ユニット) : \$29.40		Alert 基本料金 (per update) : \$39.30 RANK コマンド (/1 レコード) : \$0.07	
Connect Time (/1分) : \$4.13			

※今後料金改定の可能性があります。最新の料金確認方法は、☞ P.22 をご参照下さい。

PCIフルレコードサンプル(出力形式 9)

DIALOG(R)File 342: Patents Citation Index
 (c) 2011 Thomson Reuters. All rights reserved.

0005176055

WPI ACC NO: 1999-528458/199945 WPIレコード番号

Signal frequency estimation method for target range measurement in radar system.... DWPI タイトル

Patent Assignee: DAIMLER-BENZ AEROSPACE AG (DAIM);..... 出願人名と出願人コード

DAIMLERCHRYSLER AEROSPACE AG (DAIM); EADS DEUT GMBH (EADS-N)

Inventor: SCHEPPACH F 発明者

Patent Family (8 patents, 25 countries) パテントファミリー

特許番号 **特許種別** **発行日** **出願番号** **出願種別** **出願日** **更新週** **種類**

Patent Application

Number Kind Date Number Kind Date Update

DE 19802193 A1 19990729 DE 19802193 A 19980122 199945 B

WO 1999038018 A1 19990729 WO 1999DE120 A 19990120 199945 E

AU 199927111 A 19990809 AU 199927111 A 19990120 200001 E

EP 1049937 A1 20001108 EP 1999907253 A 19990120 200062 E

WO 1999DE120 A 19990120

EP 1049937 B1 20020306 EP 1999907253 A 19990120 200219 E

WO 1999DE120 A 19990120

DE 59900929 G 20020411 DE 099500929 A 19990120 200007 E

EP 1999907253 A 19990120

WO 1999DE120 A 19990120

ES 2172982 T3 20021001 EP 1999907253 A 19990120 200275 E

US 6484112 B1 20021119 WO 1999DE120 A 19990120 200280 E

US 2000600649 A 20000720

← パテントファミリーを収録し、
 発明単位での引用・被引用特許を収録

Priority Applications (no., kind, date): DE 19802193 A 19980122..... 優先権出願データ

Patent Details 特許の詳細

Number Kind Lan Pg Dwg Filing Notes

DE 19802193 A1 DE 4 0

WO 1999038018 A1 DE

National Designated States,Original: AU CA HU JP PL US

Regional Designated States,Original: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU

MC NL PT SE

AU 199927111 A EN Based on OPI patent WO 1999038018

EP 1049937 A1 DE Application WO 1999DE120

Based on OPI patent WO 1999038018

Regional Designated States,Original: AT CH DE ES FR GB IT LI

EP 1049937 B1 DE Application WO 1999DE120

Based on OPI patent WO 1999038018

Regional Designated States,Original: AT CH DE ES FR GB IT LI

DE 59900929 G DE Application EP 1999907253

《途中省略》

CITED PATENTS BY EXAMINER **引用特許**

ファミリーの特許番号 (当該特許番号) **種別** **引用特許番号** **種別** **カテゴリ** **WPIレコード番号** **出願人/発明者**

DWPI

Family Member Kind Cited Patent Kind Cat Accession

DE 19802193 A1 IPC Field of Search: G01R-23/165

DE 4016947 A1 1990-369461 Assignee: NOKIA DATA SYSTEMS OY (OYNO); Inventor: OESTMAN K

DE 4431886 A1 1995-160624 Assignee: MOTOROLA INC (MOTI); Inventor: LOCKE J W

EP 1049937 B1 IPC Field of Search: G01R-23/16
 EP 803733 A 1997-245250 Assignee: SEIKO EPSON
 CORP (SHIH); Inventor: HAYAKAWA M, NAKAMURA C
 US 4630228 A 1987-007085 Assignee:
 SYSTRON-DONNER CORP (SYST-N); Inventor: TARCZYHORN Z,
 MADNI A M, FALA J
 US 5291081 A 1993-161487 Assignee: KOKUSAI
 DENSHIN DENWA CO LTD (KOKU); Inventor: TAKEUCHI Y,
 KOBAYASHI H
 US 5519402 A 1995-374892 Assignee: ADVANTEST KK
 (ADVA-N); Inventor: KITAYOSHI H
 US 6484112 B1 US Field of Search: 324-76.12, 324-76.19, 324-76.21,
 324-76.22, 324-76.41, 324-76.52, 324-76.77, 702-179,
 702-182, 702-189, 702-66, 702-75, 702-77
 DE 4016947 A 1990-369461 Assignee: NOKIA DATA
 SYSTEMS OY (OYNO); Inventor: OESTMAN K
 DE 4431886 A1 1995-160624 Assignee: MOTOROLA INC
 (MOTI); Inventor: LOCKE J W

《途中省略》

CITED LITERATURE REFERENCES BY EXAMINER **引用文献**

ファミリーの特許番号

(当該特許番号)

種別

カテゴリ

引用文献

Family Member	Kind	Cat	Cited Reference
EP 1049937	B1		GOTO Y: "HIGHLY ACCURATE FREQUENCY INTERPOLATION OF APODIZED FFT MAGNITUDE- MODE SPECTRA" APPLIED SPECTROSCOPY, Bd. 52, Nr. 1, 1. Januar 1998, Seiten 134-138, XP000774810
US 6484112	B1		Advances in Cryptology-13 CRYPTO '94; 14th Annual International Cryptology Conference, Proceedings; Editor: Desmedt, Y.G.; Berlin, Germany: Springer-Verlag, Aug. 1994. Dillard, G.M., et al.; Mean-level detection in the frequency domain; IEE Proc.-Radar, Sonar Navig., vol. 143, No. 5, Oct. 1996. Fliege, Norbert J.; Closed form Design of Prototype Filters for Linear Phase DFT Polyphase Filter Banks; IEEE International Symposium on Circuits and Systems, May 1993.

《途中省略》

CITING PATENTS BY EXAMINER **被引用特許**

ファミリーの特許番号

(当該特許番号)

種別

**被引用
特許番号**

種別

カテゴリ

**WPI
レコード番号**

更新週

出願人/発明者

Family Member	Kind	Citing Patent	Kind	Cat	Accession	Week
DE 19802193	A1	DE 10309262	A1		2004-691982	200468
					Assignee: ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO KG (ROHD-N); Inventor: SCHMIDT K	
		DE 10309262	B4		2004-691982	200758
					Assignee: ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO KG (ROHD-N); Inventor: SCHMIDT K	
		US 6690977	B1		2001-360736	200421
					Assignee: ANDO ELECTRIC CO LTD (ANDN); Inventor: ICHIKAWA A, MOGI K	
US 6484112	B1	US 6775629	B2		2003-466464	200462
					Assignee: RAO Y (RAOY-I); Inventor: RAO Y, CERNA M	
WO 1999038018	A1	FR 2839557	A1	X	2003-829973	200854
					Assignee: MURATA MFG CO LTD (MURA); Inventor: NISHIMURA T, NAKANISHI M, ISHII T	

CLAIMS / US Patents (ファイル 340)

データベースの概要

- ・ 米国特許を収録する他のファイルに比べて過去に遡及した検索が可能です。
- ・ 明細書全文ではなく、書誌・抄録・クレームまでを収録しています。
- ・ 出願人名の“表記のゆれ”を統制(標準化)して収録しています。
- ・ 米国特許を収録する代表的な2つのデータベースの比較は、下記の通りです。

[2012年1月現在]

ファイル名	CLAIMS (ファイル 340)	US Patents Fulltext (ファイル 654・652)	
作成機関	IFI CLAIMS Patent Service	Dialog	
収録範囲	化学分野: 1950 年～ 化学分野以外: 1963 年～	全技術分野: 1971 年～ × 1971～1974 年の約 96,000 件は未収録	
収録内容	～1970 年: 書誌事項・主要クレーム 1971 年～: 書誌事項・抄録・全クレーム × 図面は未収録	～1975 年: 公報全文 (図面未収録) 1976 年～: 公報全文 (代表図面収録)	
レコード構成	1 レコード=1 特許出願 公開と登録をまとめて 1 レコードに収録	1 レコード=1 公報 公開と登録はそれぞれ別レコードで収録	
検 索	キーワード	<ul style="list-style-type: none"> ・ タイトル、抄録、全クレームを検索 ・ /TI(タイトル), /AB(抄録), /BC(主要クレーム), /CM(全クレーム)などの検索 SUFFIX を用いて特定フィールドに限定した検索も可能 ◎ 化学分野において、ユニタームと呼ばれる化学索引語を使い精度・網羅性を高めた検索が可能 (CLAIMS/UNITERM; ファイル 341) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ タイトル、抄録、全クレームに加えて詳細な説明の全文を検索 ・ /TI(タイトル), /AB(抄録), /BC(主要クレーム), /CM(全クレーム)などの検索 SUFFIX を用いて特定フィールドに限定した検索も可能
	出願人	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 出願件数の多い企業に対して、出願人名の標準化をおこない表記のゆれを統制してから収録 ◎ 出願人が公表されていない公開特許に対して、データベース作成機関側で推定出願人を独自に収録 	<ul style="list-style-type: none"> ○ IFI 社から提供された標準化された出願人名をリロード時にまとめて収録 △ 特許出願人 (PA=) の索引には、標準化した名称と公報記載時の名称の両者が索引されているので、“表記のゆれ”が多い。 ◎ 権利譲渡における譲受人名 (RA=) も併用した検索可能
	米国特許分類	<ul style="list-style-type: none"> ・ リロード時に前年末の分類にあわせて遡及更新 	<ul style="list-style-type: none"> ・ リロード時に前年末の分類にあわせて遡及更新 △ 更新後の分類と公報発行時の分類の入力形式が統一されておらず、検索式作成時に注意が必要
	IPC	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1971 年以前の特許にもデータベース作成機関側で付与し、全年代を通じて IPC 検索が可能 ○ IPC8 版再分類を過去に遡って収録 	<ul style="list-style-type: none"> △ 公報発行時の IPC のみ収録 (IPC8 版再分類は未収録)
	引用特許	<ul style="list-style-type: none"> × 米国特許の被引用特許検索が不可能 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 米国特許の被引用特許検索 (CT=) が可能
法的状況	<ul style="list-style-type: none"> △ 変化を表すキーワードのみ (“Expired” など) をリロード時にまとめて収録 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 月に一度、CLAIMS/Current Legal Status (123) から抽出した法的状況データを追加収録 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特許登録後に取消/取下された場合、レコードは削除せずに“取消/取下”の記載を追加し、収録を継続 	<ul style="list-style-type: none"> ◎ LitAlert レコード番号を収録し、訴訟の有無を識別可能 ・ 固定料金制可能 	

※両データベース共に、リロードは基本的に年に 1 回実施される。

主な定型出力形式と出力料金

[2012年1月現在]

出力形式	出力料金Ⅰ(\$) マージレコード	出力料金Ⅱ(\$) 非マージレコード	出力内容
2	2.50	1.75	書誌情報, 特許分類コード(IPC・USclass)
3	2.50	1.75	書誌事項
4	3.50	2.50	書誌事項, 抄録
5	3.50	2.50	書誌事項, 抄録, 主要クレーム, 分類コード(IPC・USclass)
6	0.32	0.32	タイトル
7	3.50	2.50	書誌事項, 抄録, 主要クレーム
8	1.00	0.60	タイトル, 特許分類コード(IPC・USclass)
9	7.00	4.75	フルレコード
K	無料	無料	KWIC 機能: 検索語の前後の文脈を一定の枠で出力。
DialUnit(1ユニット) : \$19.47		Alert 基本料金(Weekly) : \$8.25	
Connect Time(/1分) : \$3.02		(Monthly) : \$17.50	
			RANK コマンド(/1レコード) : \$0.03

■ マージレコード: 公開と登録の情報を収録したレコード。

■ 非マージレコード: 公開または登録のみの情報を収録したレコード。

※今後料金改定の可能性があります。最新の料金確認方法は、☞ P.22 をご参照下さい。

CLAIMS/US Patents サンプルレコード(出力形式 3)

DIALOG(R)File 340: CLAIMS(R)/US Patent
(c) 2011 IFI/CLAIMS(R). All rights reserved.

05359233

E/(A1) Portable computer and method for mounting a flat panel display device . タイトル(公開)
thereon

(B2) PORTABLE COMPUTER AND METHOD FOR MOUNTING A FLAT PANEL DISPLAY DEVICE . タイトル(登録)
THEREON

Inventors: Cho Young Woo (KR); Kim Jong Hwan (KR) 発明者

Assignee: (A1) Unassigned Or Assigned To Individual 出願人(公開)

(B2) LG Display Co Ltd KR 出願人(登録)

Assignee Code: (A1) 68000; (B2) 51979 出願人コード

Probable Assignee (A1): LG Display Co Ltd KR 推定出願人

Attorney, Agent or Firm: McKenna Long & Aldridge 代理人

公報番号	種別	発行日	出願番号	出願日
Publication Number	Kind	Date	Application Number	Date

US 20050195560 A1 20050908 US 200596080 20050401 ... 標記特許(公開)

US 7864138 B2 20110104 US 200596080 20050401 ... 標記特許(登録)

Continuation of: US 6501641 US 99285338 19990402 ... 関連出願(継続)

Pending US 2004787933 20040227

Division of: Abandoned US 2002294548 20021115 ... 関連出願(分割)

Prior Publication: US 20050195560 A1 20050908

Priority Applic: KR 9844475 19981023 ... 優先権出願情報

KR 9844973 19981027

Calculated Expiration: 20190402 計算上の失効予定日

CLAIMS / Current Legal Status (ファイル 123)

データベースの概要

CLAIMS / Current Legal Status には、米国特許登録後の下記 10 種類の法的状況の変化に関する情報が収録されています。

- ・1980 年以降に権利が譲渡された特許 (検索式: DT=REASSIGNED)
- ・1981 年 7 月の特許法改正に基づいて再審査された特許 (検索式: DT=REEXAMINED)
- ・1985 年 9 月以降の年金不納により失効した特許 (検索式: DT=EXPIRED)
- ・1986 年 4 月以降の特許期間が延長された特許 (検索式: DT=EXTENDED)
- ・1985 年 10 月以降の権利を回復した特許 (検索式: DT=REINSTATED)
- ・1980 年以降の不利な決定 (検索式: DT=ADVERSE DECISION)
- ・1980 年以降の権利の一部放棄 (検索式: DT=DISCLAIMER?)
- ・1980 年以降の再審査請求 (検索式: DT=REEXAMINATION?)
- ・1995 年以降の再発行請求 (検索式: DT=REISSUE?)
- ・1998 年以降の訂正証明書 (検索式: DT=CERTIFICATE?)

主な定型出力形式と出力料金

[2012 年 1 月現在]

出力形式	出力料金(\$)*	DialogWeb 出力形式	レコード内容
3	7.25	Medium	再審査クレームを除くフルレコード
4	7.25	—	譲渡データ
6	0.75	Short	特許番号、法的状況の種類
7	7.25	Long	フルレコード
8	1.50	—	特許番号、法的状況の種類、失効・回復または期間延長日
9	7.25	Full	フルレコード
DialUnit(1ユニット) : \$13.86		Connect Time(/1 分) : \$2.55	Alert 基本料金(Weekly) : \$16.00

※今後料金改定の可能性があります。最新の料金確認方法は、P.22 をご参照下さい。

CLAIMS / Current Legal Status サンプルレコード(出力形式 9)

DIALOG(R)File 123:CLAIMS(R)/Current Legal Status	
(c) 2011 IFI/CLAIMS. All rts. reserv.	
2817096	
Status Changes:	
EXPIRED ←	年金不納による失効
Assignee: International Business Machines Corp	
Patent Number	Issue Date
-----	-----
Patent: US 5606654	19970225
Expired/Reinstated:	
Expiration Recorded	
失効日	オフィシャルガセット(OG)の発行日
Date	in OG
-----	-----
20010225	20010501

LitAlert(ファイル 670)

データベースの概要

LitAlert は、米国連邦地方裁判所に提訴され米国特許商標庁に報告された 1970 年以降の特許・商標訴訟の提訴情報を収録しています。米国特許・商標訴訟に関する情報を提訴段階で収集している唯一の体系的なデータベースです(1985 年 4 月以来、米国の Official Gazette に提訴に関する情報が記載されなくなりました)。収録データは、原告、被告、提訴日、裁判所、訴訟のドケット番号、訴因となる特許番号および商標番号などの情報を含みます。

主な定型出力形式と出力料金

[2011年1月現在]

出力形式	出力料金(\$)*	DialogWeb 出力形式	レコード内容
8	無料	Short	LitAlertレコード番号、発明の名称/商標名、分類名およびコード
9	22.10	Full	フルレコード
DialUnit(1ユニット) :\$51.25		Connect Time(/1分) :\$4.20	Alert 基本料金(Weekly) :\$34.15

※今後料金改定の可能性があります。最新の料金確認方法は、☞ P.22 をご参照下さい。

LitAlert サンプルレコード(出力形式 9)

DIALOG(R)File 670: LitAlert

(c) 2011 Thomson Reuters. All rights reserved.

00074581 Dialog レコード番号
LitAlert Number: P2006-47-04 LitAlert レコード番号
Record (Document) Type: Patent (Utility) 特許/商標の種別
Patent Title: Method and apparatus for securing software 発明の名称
to reduce unauthorized use
Patent Number (Date): US 6044471 (20000328) 特許番号(発行日)
Patent Assignee: Z4 Technologies Inc, Commerce Township, MI 特許出願人名
Inventor: Colvin, David S, Oakland County, MI 発明者
US Class Titles (Codes): Electrical computers and digital 米国特許分類コード
processing systems; support (713202000)
Court - Docket Number: Texas, Eastern Dist - 606cv258 裁判所 - ドケット番号
Plaintiff: Z4 Technologies Inc 原告
Defendant: Microsoft Corp 被告
Filing Date: 20060622 提訴日
Action Taken: A complaint was filed アクション
Other Patent Numbers: US 6785825 他の特許番号

【 米国特許訴訟資料の入手 と Docket Number(ドケット番号) 】

米国では、裁判所が各訴訟事件をドケット番号(事件番号)で管理しています。また、裁判所書記官は、裁判所での手続きおよび当事者による文書の提出記録を時系列に整理したドケットシート(管理シート)を作成して、管理しています。

LitAlert のレコードに表示されている裁判所とドケット番号を特定することにより、このドケットシートを取り寄せることができ、更にドケットシート中に記載されているドケット・エントリー番号から訴状、答弁書、判決などの詳細な情報を指定して取り寄せることも可能です。ドケットシートなどの米国訴訟資料を取り寄せ希望の方は、弊社まで、お問い合わせください(TEL:03-3452-1242 ドキュメントデリバリー担当)

特許明細書デリバリーサービス – Thomson Patent Store –

世界 4,000 万件以上の特許明細書の PDF ファイルを電子メールで、簡単かつ迅速に入手することができます。Dialog ユーザーID でそのまま利用することができます。料金は公報 1 件当たり **\$3.00** です。

詳しいサービスの概要は、http://database.g-search.or.jp/service/patent_s.html を参照ください。

提供範囲: US(1790～)、WO(1978～)、EP(1978～)、DE(1968～)、FR(1920～)、GB(1916～)、JP(1971～; 英語のフロントページ 2000～)、その他(AP、AT、AU、BE、BG、CA、CH、CN、CZ、DD、DK、DZ、EG、ES、FI、GR、HR、IE、IT、KZ、LT、LU、LV、MC、NL、OA、PL、PT、RU、SE、SI、SK、SU、TR、TW、UA、その他) ※公報種別および発行年により、一部収録されていない場合があります。

利用方法

① サービスへの接続

DialogLink 5 または DialogClassic Web^{*1} 画面上方にあるショッピングカートのアイコンをクリックします。※この時 Dialog に接続している必要はありません。

DialogWeb^{*2} または DialogSelect^{*3} に接続し、画面上方 **ORDER** ボタンをクリックしても、Thomson Patent Store サービスに接続できます。

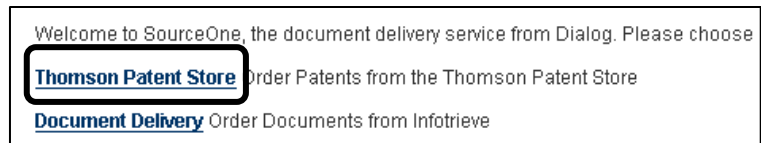
※1 <http://www.dialogclassic.com> ※2 <http://www.dialogweb.com>

※3 <http://www.dialogselect.com>



② サービスの種類を選択

Thomson Patent Store をクリックします。



③ 公報番号の入力

注文する公報番号を Dialog 形式で入力します。一度に 100 件まで注文可能です。

全ての公報番号を入力し終わったら、**Check Availability** ボタンをクリックします。

④ 注文内容の確認

該当する公報番号と公報種別、ページ数が表示されます。公報番号をクリックして、直接特許明細書 PDF ファイルを開くことができます。

E メールで入手する場合は、注文する公報にチェックを入れ、送付先の E メールアドレスを入力します。“Subaccount” (利用者名) および“Subject” (送付メールのタイトル) は省略可能です。最後に **Place Order** ボタンをクリックします。

Patent Number	Number of Pages
<input checked="" type="checkbox"/> Select All/None	
<input checked="" type="checkbox"/> DE 10157949 A1	4
<input checked="" type="checkbox"/> DE 10157949 C2	4
<input checked="" type="checkbox"/> EP 564995 A1	24
<input checked="" type="checkbox"/> EP 564995 B1	26

⑤ 注文番号の表示

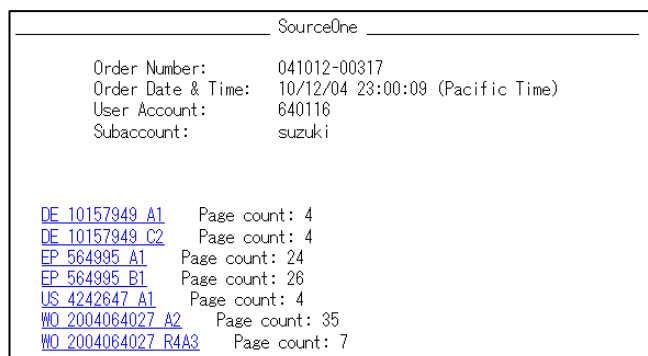
注文が受け付けられ、注文番号が表示されます。問い合わせ時に必要になるので、控えておきます。



⑥ Eメールの送付

注文後、約 5～20 分程度で特許明細書 PDF ファイルへの URL リンクが記載された E メールが送付されます。

公報番号をクリックすることで、特許明細書の PDF ファイルをダウンロードすることができます。



Dialog 商標データベース – TRADEMARKSCAN シリーズ –

[2012年1月現在 32種類]

TRADEMARKSCAN ファイル名 (ファイル番号)	収録開始年	更新頻度
Australia (656)	1906年	毎週
Austria (662)	1938年	毎週
Benelux (658)	1971年	毎週
Canada (127)	1865年	毎週
China (651)	1950年	毎週
Community (227)	1996年	毎週
Czech. Republic (680)	1859年	毎月
Denmark (659)	1880年	毎週
Finland (679)	1891年	毎週
France (657)	1975年	毎週
Germany (672)	1876年	毎週
Hungary (681)	1900年	毎月
International Register (671)	1957年	毎週
Ireland (683)	1876年	毎週
Italy (673)	1925年	毎週
Japan (669)	1902年	毎月

TRADEMARKSCAN ファイル名 (ファイル番号)	収録開始年	更新頻度
Latvia (697)	1993年	毎月
Liechtenstein (677)	1967年	毎週
Lithuania (685)	1991年	毎週
Mexico (668)	1976年	不定期
Monaco (663)	1983年	毎週
Norway (678)	1885年	毎週
Poland (682)	1921年	毎月
Portugal (688)	1889年	毎週
Slovak Republic (676)	1883年	毎月
South Korea (655)	1954年	毎週
Spain (228)	1887年	毎週
Sweden (675)	1885年	毎週
Switzerland (661)	1973年	毎週
UK(United Kingdom) (126)	1876年	毎週
US Federal (226)	1884年	毎週
US State (246)	1990年	毎週

★ 全商標ファイルの一括指定は、ファイルカテゴリーの『TMKS』を使用します。

商標名の検索パターン一覧

No	検索パターン	内容	ヒットする商標
①	S ET=MOON	単語“MOON”からのみなる商標 (商標の完全一致検索)	“ <u>MOON</u> ”のみ
②	S ET=MOON ?	単語“MOON”から始まる商標	“ <u>MOON</u> SHADOW” “ <u>MOON</u> STAR” など ただし、①はヒットしない。
③	S ET=MOON?	単語“MOON”から始まる商標 および 語幹が“MOON”である単語から始まる商標	①②でヒットするもの その他 “ <u>MOONLIGHT</u> ” “ <u>MOONLIGHT BAY</u> ” など
④	S MOON	単語“MOON”を含む商標 (単語からの検索)	①②でヒットするもの その他 “FULL <u>MOON</u> ” “HALF <u>MOON CLUB</u> ” など
⑤	S MOON?	語幹が“MOON”である単語を含む商標 (単語の前方一致検索)	①②③④でヒットするもの その他 “THE <u>MOONWALK</u> ” など
⑥	S TR=MOON@?	語尾が“MOON”で終わる単語を含む商標 (単語の後方一致検索) @は語尾を表す記号	①②④でヒットするもの その他 “HONEY <u>MOON</u> ” “BLUE <u>MOON</u> EXPRESS” など
⑦	S TR=MOON?	文字列“MOON”を含む商標 (単語の中間任意一致検索)	①②③④⑤⑥でヒットするもの その他 “ <u>SIMOOONLY</u> ” “JUST HONEY <u>MOONS</u> ” など

※ TR= の検索 PREFIX から検索する場合は、必ず末尾に ? をつけてください。

※ TR= では、(N) や (W) 近接演算子が利用できないので、AND 演算で検索してください。

例 : S TR=(MOON?(N)STAR?) → ×(検索不可), S TR=(MOON? AND STAR?) → ○(検索可)

TRADEMARKSCAN – Community Trademarks (ファイル 227)

データベースの概要

TRADEMARKSCAN – Community Trademarks(ファイル 227)は、域内市場調和局(OHIM)が発足し、ヨーロッパ商標 (Community Trademark, CTM)が制度化された 1996 年 4 月以降に出願・公開された商標を収録しています。CTM は、1つの出願で EU 加盟国すべてにおいて保護が得られる制度です。

TRADEMARKSCAN–Community Trademarks サンプルレコード(出力形式 19)

DIALOG(R)File 227: TRADEMARKSCAN(R)-Community Tmks
(c) 2010 Thomson CompuMark. All rights reserved.

805738 * TRADEMARK IMAGE AVAILABLE *

N NATUR BABY and design 商標名
REGISTER: Community Trademarks
INTL CLASS: 5 (Pharmaceuticals) 国際分類
29 (Meats and processed foods)
STATUS: UNPUBLISHED APPLICATION (PENDING) 状況
STATUS ACCORDING TO NATIONAL PTO: CTM APPLICATION RECEIVED
GOODS/SERVICES: (SPANISH) 05 Alimentos para bebes. 商品/サービス名
29 Alimentos y comidas preparadas a base de verduras, legumbres y
frutas; conservas de verduras, legumbres y frutas.
GOODS/SERVICES TRANSLATIONS: 05 Baby food. 商品/サービス名(翻訳)
29 Foods and prepared vegetable meals, pulses and fruits; preserves
of vegetables, pulses and fruits.
LANGUAGE: Spanish (Language of the application); English (Second 言語
language)
APPLICATION NUMBER: 8868531 出願番号
APPLICATION DATE: February 9, 2010 出願日
EXPIRATION DATE: February 9, 2020 失効予定日
DURATION: 10 YEARS 期間
LINING/COLOR CLAIMS: Colour description 色彩
(Spanish) VERDE, NARANJA, ROJO, AZUL, ROSA, NEGRO, BLANCO
VIENNA CODES: 030519 030525 ウィーン分類
DESIGN CODES: 030519
LAST REPORTED OWNER(S): DULCINEA NUTRICION, S.L., Ciruela, 5 lo . 最新の所有者
A-B, Ciudad Real, 13001, ES (Spain)
AGENT: MANZANO PATENTES & MARCAS, S.L., Embajadores, 55, 6o 代理人
I, Madrid, 28012, ES (Spain)



..... イメージ

DWPI

©トムソン・ロイター（日本語 Web サイト）〔 <http://ip-science.thomsonreuters.jp/> 〕

■DWPI 製品サポート 〔 <http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/dwpi/support/> 〕

■最新更新情報 〔 <http://ip-science.thomsonreuters.com/support/patents/coverage/latestupdates/> 〕

INPADOC

©INPADOC 〔 <http://www.epo.org/searching/essentials/data.html> 〕

■Useful tables and statistics, coverage and codes

〔 <http://www.epo.org/searching/essentials/data/tables.html> 〕

・ 最新収録状況、特許種別の英文テキストによる説明、法的状況コードの英文テキストによる説明

Dialog

©株式会社ジー・サーチ 〔 <http://database.g-search.or.jp> 〕

■Dialog ブルーシート日本語版 〔 <http://database.g-search.or.jp/support/bluesheets/index.html> 〕

■ライブラリ 〔 <http://database.g-search.or.jp/support/library.html> 〕

©Dialog 社 〔 <http://www.dialog.com/> 〕

■Dialog ブルーシート英語版 〔 <http://library.dialog.com/bluesheets/html/bln.html> 〕

発行 2012 年 4 月 1 日

株式会社 ジー・サーチ

東京：〒108-0022 東京都港区海岸 3-9-15

LOOP-X ビル 9 階

TEL：03-3452-1242

大阪：〒540-8514 大阪府中央区城見 2-2-6

富士通関西システムラボラトリ

TEL：06-6920-5857

© 無断転載を禁ず